## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-343575

(43) Date of publication of application: 14.12.2001

(51)Int.Cl.

G02B 7/02 G02B 13/24 GO3F 7/207 H01L 21/027

(21)Application number : 2001-074702

(71)Applicant: NIKON CORP

(22)Date of filing:

15.03.2001

(72)Inventor: SHIBAZAKI YUICHI

(30)Priority

Priority number: 2000099882

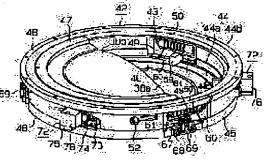
Priority date: 31.03.2000 Priority country: JP

### (54) OPTICAL ELEMENT HOLDING DEVICE, LENS BARREL, EXPOSURE DEVICE, AND MANUFACTURING METHOD OF MICRODEVICE

### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical element holding device capable of attaining a compact lens barrel, and also, capable of highly accurately driving an optical element positioned near the intermediate part of the lens barrel.

SOLUTION: The device is provided with an inner ring part 44a for holding a movable lens 38a being engaged with the circumferential edge of the movable lens 38a, and an outer ring part 44b which is connected to the inner ring part 44a. The outer ring part 44b and the inner 69 ring part 44a are integrally formed, and also, the outer ring part 44b is arranged outside the inner ring part 44a. The inner ring part 44a and the outer ring part 44b are connected together so that they may be relatively moved almost along the optical axis of the movable lens 38a based on the displacement of an actuator 50.



### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

### (19) 日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-343575 (P2001-343575A) (43)公開日 平成13年12月14日(2001.12.14)

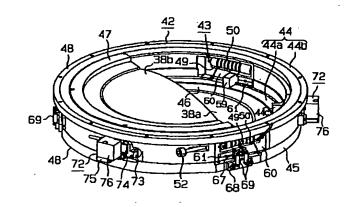
								• •	, ,,	
(51) Int. C1.7		識別詞	记号		FΙ				テーマコード(参ネ	考)
G 0 2 B	7/02				G 0 2 B	7/02		С		
						.,		A.		
	13/24					13/24		Λ		
G03F	7/207		•		C 0 2 E					
H01L	21/027				G 0 3 F	7/207		H		
HUIL		-L 5-b A	7ds 15-em - 4tt		H 0 1 L	21/30	5 1 5	D		
<u> </u>	審査請求	木請环	請求項の数33	OL			(全2	4頁	)	
(21)出願番号 (22)出願日 (31)優先権主張 (32)優先日 (33)優先権主張	平) (番号 特) 平)	特願2001-74702 (P2001-74702) 平成13年3月15日 (2001.3.15) 特願2000-99882 (P2000-99882) 平成12年3月31日 (2000.3.31) 日本 (JP)			(71)出願人 (72)発明者 (74)代理人	株式会社ニコン 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 柴崎 祐一 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株式 会社ニコン内				
							· .		·	

# (54) 【発明の名称】光学素子保持装置、鏡筒及び露光装置並びにマイクロデバイスの製造方法。

### (57)【要約】

鏡筒をコンパクトに構成することができると ともに、鏡筒の中間部付近の光学素子を高精度に駆動す ることができる光学素子保持装置を提供する。

【解決手段】 可動レンズ38aの周緑に係合してその 可動レンズ38aを保持するインナリング部44aと、 そのインナリング部44aに連結されるアウタリング部 44bとを備える。アウタリング部44bをインナリン グ部44aと一体の部材で形成するとともに、そのイン ナリング部44aの外側に配置する。インナリング部4 4 a とアウタリング部44 b とを、アクチュエータ50 の変位に基づいて可動レンズ38aの光軸にほぼ沿う方 向に相対移動可能に連結する。



ı

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 光学素子の周縁部を保持する保持部と、 前記保持部に連結された連結部と、

前記保持部と前記連結部とを相対移動させることにより、前記光学素子を移動する駆動機構とを有することを 特徴とする光学素子保持装置。

【請求項2】 第1の光学素子の周辺部を保持する第1 保持部と、

前記第1保持部に連結された連結部と、

前記第1保持部と前記連結部とを相対移動させることに 10 より、前記第1の光学素子を移動する駆動機構と、

前記連結部に設けられ、前記駆動機構の駆動力を与える ことなく第2の光学素子を保持する第2保持部とを有す ることを特徴とする光学素子保持装置。

【請求項3】 光学素子の周辺部を保持する保持部と、 前記保持部に連結された連結部と、

前記連結部に設けられ、前記保持部と前記連結部とを相 対移動させることにより、前記光学素子を移動する駆動 機構と、

前記光学素子の移動量を計測する計測装置とを備え、 前記の計測装置の少なくとも一部を、断熱材を介して前 記保持部及び前記連結部の少なくとも一方に取り付けた ことを特徴とする光学素子保持装置。

【請求項4】 前記計測装置は、前記連結部に対する前記保持部の変位量を計測し、その計測結果に基づいて、前記光学素子の移動量を求めることを特徴とする請求項3に記載の光学素子保持装置。

【請求項5】 前記計測装置は、前記保持部に取り付けられた被測定部と、前記連結部に取り付けられた計測へッドとを備える光学式エンコーダを含むことを特徴とす 30 る請求項3または請求項4に記載の光学素子保持装置。

【請求項6】 前記駆動機構を前記連結部に等角度間隔をおいて少なくとも3つ設けたことを特徴とする請求項3~請求項5のうちいずれか一項に記載の光学素子保持装置。

【請求項7】 前記計測装置を前記等角度間隔をおいて 設けられた前記駆動機構の中間に配置したことを特徴と する請求項6に記載の光学素子保持装置。

【請求項8】 前記連結部は、円環状に形成され、 前記駆動機構は、アクチュエータを有し、

前記アクチュエータは、前記連結部に対して、前記アクチュエータの変位方向が前記連結部の外周面の接線方向に沿うように配置されていることを特徴とする請求項1 ~請求項7のうちいずれか一項に記載の光学素子保持装置。

【請求項9】 前記アクチュエータと前記連結部との間に配置される回転ピポットをさらに備えることを特徴とする請求項8に記載の光学素子保持装置。

【請求項10】 前記回転ピポットの一部は、前記光学素子の光軸に対して交差する方向に、かつ前記連結部に 50

切り欠いて形成される切り欠きばねを有することを特徴 とする請求項9に記載の光学素子保持装置。

9

【請求項11】 前記連結部は、前記連結部を切り欠いて形成された開口部を有し、前記アクチュエータは、前記開口部に収容されることを特徴とする請求項8~請求項10のうちいずれか一項に記載の光学素子保持装置。

【請求項12】 前記アクチュエータは、圧電素子を含むことを特徴とする請求項8~請求項11のうちいずれか一項に記載の光学素子保持装置。

【請求項13】 前記駆動機構は、アクチュエータと、前記アクチュエータの変位量を保持部に伝達する第1リンク機構と、前記保持部と前記連結部との相対移動を所定の方向に案内する第2リンク機構とを含み、前記保持部は、前記第1リンク機構及び前記第2リンク機構を介して、前記連結部に連結されることを特徴とする請求項1~請求項12のうちいずれか一項に記載の光学素子保持装置。

【請求項14】 前記アクチュエータの変位方向と、前記光学素子の移動方向が異なる場合、前記第1リンク機20 構は、前記アクチュエータの変位方向を前記光学素子の移動方向に一致するように変換することを特徴とする請求項13に記載の光学素子保持装置。

【請求項15】 前記第1リンク機構は、前記アクチュエータの変位量を拡大する変位拡大機構を含むことを特徴とする請求項13または請求項14に記載の光学素子保持装置。

【請求項16】 前記第1リンク機構は、前記光学素子の光軸に対して交差する方向に延びるように、前記連結部を切り欠いて形成される切り欠きばねを含むことを特徴とする請求項15に記載の光学素子保持装置。

【請求項17】 前記切り欠きばねは、前記光学素子の 光軸に対して交差する方向に形成された複数のスリット と複数の貫通孔とを有する弾性ヒンジリンク機構で構成 されることを特徴とする請求項16に記載の光学素子保 持装置。

【請求項18】 前記第2リンク機構は、前記第1リンク機構と協働し、前記アクチュエータの変位が前記第1リンク機構を介して前記第1保持部に伝達されたときに、前記第1保持部を所定方向に案内することを特徴とする請求項13~請求項17のうちいずれか一項に記載の光学素子保持装置。

【請求項19】 前記第2リンク機構は、前記光学素子の光軸に対して交差するように延びる複数の貫通孔と、前記複数の貫通孔に連続して形成された複数のスリットとにより区画された平行リンク機構を含み、

前記平行リンク機構は、前記光学素子の接線に沿うように配置されることを特徴とする請求項17または請求項18に記載の光学素子保持装置。

【請求項20】 前記連結部は、軸線と交差する端面の 少なくとも一方に、前記軸線方向に沿って隣接して配置

される光学素子保持装置を取り付ける取付面を有するこ とを特徴とする請求項1~請求項19のうちいずれかー 項に記載の光学素子保持装置。

【請求項21】 前記第2リンク機構は、光学素子の光 学的ピポタル位置とほぼ一致するように、前記第1保持 部を案内することを特徴とする請求項13~請求項19 のうちいずれか一項に記載の光学素子保持装置。

【請求項22】 前記第1保持部に接続され、前記第1 保持部をその原点位置に復帰させる復帰機構を有するこ とを特徴とする請求項1~請求項21のうちいずれかー 10 項に記載の光学素子保持装置。

【請求項23】 前記第1保持部は、前記第1の光学素 子の周縁部を保持するインナリング部を有し、

前記連結部は、他のアウタリング部に対する取付部が設 けられたアウタリング部を有し、

前記駆動機構は、前記インナリング部と前記アウタリン グ部とを連結するとともに、前記アウタリングに設けら れたアクチュエータを有することを特徴とする請求項2 に記載の光学素子保持装置。

【請求項24】 前記アクチュエータは、前記アウタリ ング部の側壁に形成された切欠部内に配置されることを 特徴とする講求項23に記載の光学素子保持装置。

【請求項25】 前記駆動機構は、前記アウタリング部 の側壁に形成された第1リンク機構及び第2リンク機構 を有し、

前記第1リンク機構は、前記インナリング部に連結さ れ、前記アクチュエータの変位を前記インナリング部に 伝達し、

前記第2リンク機構は、前記インナリング部に連結さ れ、前記第1リンク機構と協働し、前記アクチュエータ の変位量が前記インナリング部に伝達されたときに、前 記インナリング部を所定方向に案内することを特徴とす る請求項23または請求項24に記載の光学素子保持装 置。

【請求項26】 前記取付部は、前記アウタリング部の 一端または他端の少なくとも一方に設けられることを特 徴とする請求項23~請求項25のいずれか一項に記載 の光学素子保持装置。

【請求項27】 前記インナリング部と前記アウタリン グ部との相対移動を計測する計測装置を有し、

前記計測装置は、前記インナリング部に設けらた被測定 部と、前記アウタリング部の側壁に形成された切欠部に 設けられ、該切欠部の開口を介して前記被測定部の変位 量を計測する計測ヘッドとを備えることを特徴とする請 求項23~請求項26のいずれか一項に記載の光学素子 保持装置。

【請求項28】 前記駆動機構は、所定の方向に変位す るとともに、その変位量を拡大する変位拡大機構と、前 記保持部と前記連結部との間に配置され、前記保持部と 前記連結部との相対移動を所定の方向に案内する案内機 50 構とを含み、

前記保持部は、前記変位拡大機構及び前記案内機構を介 して前記連結部に連結されることを特徴とする請求項1 ~請求項27のうちいずれか一項に記載の光学素子保持 装置。

【請求項29】 光学素子を保持する鏡筒本体を有する 光学素子保持装置において、

前記鏡筒本体は、前記光学素子の周縁部を保持するイン ナリング部と、前記インナリング部と一体に形成された アウタリング部とを有し、

前記鏡筒本体に設けられ、前記インナリング部を移動さ せることにより、前記光学素子を移動する駆動機構を有 し、

前記駆動機構は、前記鏡筒本体に取付けられ、所定の方 向に変位するアクチュエータと、前記アウタリング部に 形成され、前記アクチュエータの変位量を前記インナリ ング部に伝達するリンク機構とを有することを特徴とす る光学素子保持装置。

【請求項30】 前記リンク機構は、前記アクチュエー タと前記インナリングに連結される第1リンク機構と、 前記インナリング部に連結され、前記第1リンク機構と 協働し、前記アクチュエータの変位量が前記インナリン グ部に伝達されたときに、前記インナリング部を所定方 向に案内する第2リンク機構とを有することを特徴とす る請求項29に記載の光学素子保持装置。

【請求項31】 内部に複数の光学素子を保持する鏡筒 において、

前記光学素子の少なくとも1つを、請求項1~請求項3 0 のうちいずれか一項に記載の光学素子保持装置を介し て保持したことを特徴とする鏡筒。

【請求項32】 マスク上に形成されたパターンの像を 投影光学系を介して基板上に転写する露光装置におい

前記投影光学系は、複数の光学素子を収容する鏡筒を有

前記複数の光学素子は、請求項1~請求項30のうちい ずれか一項に記載の光学素子保持装置で保持され、

前記鏡筒は、前記光学素子保持装置の取付面を介して積 層されて構成されることを特徴とする露光装置。

【請求項33】 請求項32に記載の露光装置を用いて マイクロデバイスを製造するマイクロデバイスの製造方 法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば半導体素 子、液晶表示素子、撮像素子、薄膜磁気ヘッド等のマイ クロデバイス、あるいはレチクル、フォトマスク等のマ スクなどの製造プロセスにおけるフォトリソグラフィエ 程で使用される露光装置において、投影光学系等の光学 素子を保持するための光学素子保持装置に関するもので

ある。また、その光学素子保持装置を用いて光学素子を保持してなる鏡筒、及びその鏡筒を備えた露光装置に関するものである。さらに、この露光装置を用いて製造するマイクロデバイスの製造方法に関するものである。 【0002】

【従来の技術】この種の露光装置においては、マスクとしてのレチクル上のパターンが照明光学系により照明される。そして、そのパターンの像が投影光学系を介して、フォトレジスト等の感光材料を塗布してなる基板としてのウエハまたはガラスプレート等に区画された各シ 10ョット領域に転写されるようになっている。

【0003】ところで、近年における半導体素子等の著しい高度集積化に伴って、パターンがますます微細化してきている。このため、前記のような露光装置では、波面収差やディストーションの極めて少ない投影光学系が要求されるようになってきている。このような要求に対応するため、従来から、例えば図23に示すように、投影光学系を構成する鏡筒内には、レンズ等の光学素子を光軸方向に移動させるとともに、その光学素子をチルト可能に保持するための光学素子保持装置を備える。そして、駆動機構により光学素子を移動して精密に位置決めするようにした構成が提案されている。

【0004】すなわち、この図23に示す従来構成においては、鏡筒91内に収容される複数のレンズ92のうちで、レチクルRの近傍に位置するレンズ92aが光学素子保持装置93を介して、光軸方向に移動可能に、またはチルト可能に保持されている。また、複数のレンズ92のうちで、鏡筒91の中間部及びウエハWの近傍に位置する他のレンズ92bは、鏡筒91の鏡筒本体91a内に収容され、かつレンズ92aに対して固定されて30いる。

【0005】図23のレンズ92aを保持する構成を図 25に示す。図23及び図25に示すように、前記光学 素子保持装置93においては、鏡筒本体91a上にサブ 鏡筒91bが案内機構としての3つの板パネ94を介し て光軸方向へ移動可能に連結されている。これら板バネ 94の一端は、ポルト98により鏡筒本体91aまたは サブ鏡筒91cに固定され、他端は、ポルト98により サブ鏡筒91bに固定される。そして、このサブ鏡筒9 1 b内に前記レンズ92 aが保持されている。図23に 40 示すように、鏡筒本体91aの側部には、圧電素子等よ りなる駆動機構としての複数のアクチュエータ95が光 軸方向と平行な方向へ延びるように配設されている。こ れらのアクチュエータ95により、サブ鏡筒91bを介 してレンズ92aが光軸方向へ移動されるようになって いる。各アクチュエータ95の外側近傍に位置するよう に、鏡筒本体91a上には複数のセンサ96が配設さ れ、これらのセンサ96により、サブ鏡筒91bの位置 及び姿勢が検出されるようになっている。

【0006】このような構成の鏡筒91では、製造段階 50

においてアクチュエータ95によりレンズ92aを収容したサブ鏡筒91bを光軸方向へ容易に移動することができて、投影光学系を効率よく製造することが可能となる。また、投影光学系を露光装置に搭載した後の実稼動時においても、大気圧変化及び照射熱等により発生する諸収差やディストーションの変化等を、露光中にリアルタイムで容易に補正することが可能となる。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】ところが、前記従来構成においては、鏡筒91内に収容される複数のレンズ92のうちで、アクチュエータ95によりサブ鏡筒91bを介して移動調整されるレンズ92aが、レチクルRの近傍に位置するものに限定されている。このため、補正できる収差の種類も限られるという問題があった。

【0008】すなわち、鏡筒91の中間部に位置するレンズ群は、レチクルRに近い上端部のレンズ群に比較し、光軸方向への移動及びチルトにおいて結像性能に対し極めて敏感である。従って、中間部のレンズ群を駆動させる場合には、レチクルRに近いレンズ群よりその駆動性能及び案内精度ともにほぼ一桁上位の性能が要求される。よって、従来の鏡筒構造では、このような要求に対応することが困難であった。

【0009】もし、投影光学系の中間部のレンズ92bを可動させる場合、上述したレンズ92aと同様にレンズ92bを収容するサブ鏡筒を設ける必要がある。そして、そのサブ鏡筒上に、サブ鏡筒91bを移動可能に支持することになる。このため、このような鏡筒91では、サブ鏡筒91bの駆動は容易であるが、サブ鏡筒91bが載置され、中間部のレンズ92bを収容するサブ鏡筒を駆動することは困難であった。

【0010】このような問題に対処するため、図23の従来構成を変更した図24に示すような光学素子保持装置93では、サブ鏡筒91bを複数段積み上げて、中間部のレンズ群を可動に構成するようになっている。この変更構成では、レンズ92aを収容した駆動対象であるサブ鏡筒91b上に、レンズ92bを収容した非駆動対象であるサブ鏡筒91cを直接積み重ねることはできない。このため、支持部材97を介して上方の構造物を順に積層支持するようになっている。

【0011】しかしながら、この図24に示す変更構成では、鏡筒91の外周に支持部材97が配置されているため、鏡筒91全体の外径が非常に大きなものになるという問題があった。また、各サブ鏡筒91bと対応するアクチュエータ95やセンサ96が、支持部材97の内側に入り込むため、それらの点検交換等のメンテナンスが困難になるという問題もあった。

【0012】さらに、この変更構成のように、中間部のレンズ群を駆動対象とした場合、特定の波面収差やディストーション成分を、そのレンズの単一駆動で補正できることはほとんどなく、原理上最低5つの駆動箇所が必

要となる。このため、サブ競筒 9 1 bを有する光学素子保持装置 9 3を 5 段積み上げた場合、光軸方向にも大嵩になって競筒 9 1 が大型化してしまうことになる。そして、鏡筒 9 1 内に非駆動対象となる残りの複数のレンズ 9 2 bを支持するためのスペースを確保するのが困難になるという問題もあった。

【0013】しかも、図24に示す変更構成では、各光学素子保持装置93のアクチュエータ95として、高精度、低発熱、高剛性及び高クリーン度の圧電素子を使用した場合、圧電素子自身の長さが光軸方向と平行な方向 10に長くなってしまう。このため、アクチュエータ95として、コンパクトで大きな可動範囲を有するポイスコイルモータや流体圧駆動部材を使用せざるを得なかった。

【0014】ところが、ボイスコイルモータを使用した場合には、作動時に発熱を伴うため、レンズ92aを収容したサブ鏡筒91bを精密に位置決めすることができない上に、発熱に起因する諸収差を併発するという問題が生じた。また、流体圧駆動部材を使用した場合には、位置決め対象物であるサブ鏡筒91bの支持剛性が不足して、外部から侵入する振動の影響を受けやすく、サブ鏡筒91bの振動が増加するとともに、制御応答性が低下するという問題が生じた。特に、近年のスキャン型露光装置では、レチクルステージ及びウエハステージにおける駆動の高速度化が進み、投影光学系の鏡筒に加わるける駆動の高速度化が進み、投影光学系の鏡筒に加わるが速度も増加している。このような状況下では、サブ鏡筒91bを支持する剛性力を高く保つことは必須の要件とされている。

【0015】一方、図23に示す従来構成及び図24に示す変更構成においては、光学素子保持装置93の案内機構として、板バネ94が使用されている。この板バネ94は図26に示すように、板バネ94の両端部と、それらの固定部材をなす鏡筒本体91a及びサブ鏡筒91b,91cとの間で滑りが生じるのを回避することができない。

【0016】すなわち、アクチュエータ95により、レンズ92a及びサブ鏡筒91bが光軸方向へ移動されると、図26に示すように、板パネ94に撓みが生じる。この場合、板パネ94の両端と固定部材 $91a\sim91c$ との接合面間の滑りを、ボルト98の締付力のみにより、サブ $\mu$ mオーダで拘束することは事実上不可能である。この滑りを発生する大きな原因は、図27に示すように、板パネ94が変形された際に余弦誤差が生じることにある。つまり、水平に配置され、その一端が固定された長さしの板パネ94が、角度 $\alpha$ だけ撓んだ場合、撓んだ板パネ94の両端間の水平距離は撓む前の板パネ94より余弦誤差  $L(1-cos\alpha)$ だけ短い。従って、板パネ94と固定部材 $91a\sim91c$ との間に、余弦誤差  $L(1-cos\alpha)$ を補償するようなサブ $\mu$ mオーダの滑りが生じる。

【0017】また、この板パネ94よりなる案内機構で 50

は、3箇所の板パネ94の取付状態、材質、寸法等にばらつきがあるため、レンズ92a及びサブ鏡筒91bが 光軸方向へ移動された際、図28に示すように、光軸方 向の変位に付随して必ず一定量の径方向の変位が生じる。

【0018】この変位量は、極微小であれば結像性能そのものには影響は小さいが、所定値を超えるとウエハW上で像シフトを生じて、重ね合わせ精度を悪化させることになる。この場合、予めそれらの変位量を測定しておき、ウエハステージで補正することにより、重ね合わせ精度を確保することができる。ただし、それを可能とするためには、光軸方向の変位と径方向の変位とが1対1で対応していること、すなわち光軸方向の変位に対する径方向の変位に再現性が得られて、ヒステリシスがないことが条件となる。なぜなら、前記ウエハステージによる像シフトの補正は、像の位置をリアルタイムで測定する閉ループ制御ではなく、光軸方向の変位をモニターする開ループ制御とならざるを得ないからである。

【0019】ところが、板パネ94を用いた案内機構では、前記のように板パネ94の両端と固定部材91a~91cとの接合面間で滑りが生じるため、図28に示すように、ヒステリシスが存在することは避け難い。このため、ウエハステージによる像シフトの補正が困難で、重ね合わせ精度を悪化させてしまうという問題があった。

【0020】また、光学的見地からの径方向における変位の許容量は、一般にレチクルR付近では比較的大きいが、中間部付近では厳しくなる。このため、中間部付近のレンズ群を駆動させることは、レチクルR付近のレンズ群を駆動させることに比べて非常に高い精度が要求される。従って、図24の変更構成では、収差の補正を高精度に行うことができないという問題もあった。

【0021】本発明は、前記のような従来の技術に存在する問題点に着目してなされたものである。その目的としては、光学素子を高精度に駆動することができる光学素子保持装置を提供することにある。

【0022】本発明のその他の目的は、鏡筒をコンパクトに構成することができるとともに、光学素子を高精度に駆動することができる光学素子保持装置を提供することにある。

【0023】本発明のその他の目的は、全体がコンパクトであるとともに、内部の光学素子を容易かつ高精度に駆動調整することができる鏡筒を提供することにある。本発明のさらにその他の目的は、投影光学系の光学素子の収差を高精度に調整することができて、パターンの像を基板上に正確に転写することができる露光装置を提供することにある。

【0024】本発明のさらにその他の目的は、パターンの像を基板上に正確に転写して製造するマイクロデバイスの製造方法を提供することにある。

40

9

[0025]

【課題を解決するための手段】前記の目的を達成するために、本願請求項1に記載の発明は、光学素子の周縁部を保持する保持部と、前記保持部に連結された連結部と、前記保持部と前記連結部とを相対移動させることにより、前記光学素子を移動する駆動機構とを有することを特徴とするものである。

【0026】この請求項1に記載の発明では、駆動素子により保持部と連結部とを相対移動させることで、光学素子が移動される。このため、光学素子に荷重がかかる 10ことなく、保持するとともに移動させることができる。特に、保持部と連結部とを内側と外側とにずらして配置することで、鏡筒をコンパクトに構成することができるとともに、連結部において光学素子の光軸方向へ順に積層配置することができる。このため、鏡筒の中間部付近に位置する光学素子であっても、駆動機構により高精度に駆動することができる。

【0027】本願請求項2に記載の発明は、第1の光学素子の周辺部を保持する第1保持部と、前記第1保持部に連結された連結部と、前記第1保持部と前記連結部とを相対移動させることにより、前記第1の光学素子を移動する駆動機構と、前記連結部に設けられ、前記駆動機構の駆動力を与えることなく第2の光学素子を保持する第2保持部とを有することを特徴とするものである。

【0028】この請求項2に記載の発明では、1つの光学素子保持装置内に、駆動機構により移動される第1の光学素子と、常に静止状態に保たれる第2の光学素子とを収容保持することができて、鏡筒をコンパクトに構成することができる。

【0029】本願請求項3に記載の発明は、光学素子の30周辺部を保持する保持部と、前記保持部に連結された連結部と、前記連結部に設けられ、前記保持部と前記連結部とを相対移動させることにより、前記光学素子を移動する駆動機構と、前記光学素子の移動量を計測する計測装置とを備え、前記の計測装置の少なくとも一部を、断熱材を介して前記保持部及び前記連結部の少なくとも一方に取り付けたことを特徴とするものである。

【0030】この請求項3に記載の発明では、計測装置にて保持部と連結部との相対移動量を計測することにより、光学素子の移動量を適正に測定することができる。また、計測装置で発生する熱が光学素子に伝達されるのを断熱材にて抑制することができて、光学素子の駆動をより高精度に行うことができる。

【0031】本願請求項4に記載の発明は、前記請求項3に記載の発明において、前記計測装置は、前記連結部に対する前記保持部の変位量を計測し、その計測結果に基づいて、前記光学素子の移動量を求めることを特徴とするものである。

【0032】この請求項4に記載の発明では、計測装置 により、連結部に対する保持部の変位量を計測し、その 50 計測結果に基づいて光学素子の移動量を求めることで、その移動量を適正に測定することができる。

【0033】本願請求項5に記載の発明は、前記請求項3または請求項4に記載の発明において、前記計測装置は、前記保持部に取り付けられた被測定部と、前記連結部に取り付けられた計測ヘッドとを備える光学式エンコーダを含むことを特徴とするものである。

【0034】この請求項5に記載の発明では、計測装置として光学式エンコーダを設けたことで、光学素子の移動量をドリフトの影響を回避しつつ高精度に計測することができる。

【0035】本願請求項6に記載の発明は、前記請求項3~請求項5に記載の発明において、前記駆動機構を前記連結部に等角度間隔をおいて少なくとも3つ設けたことを特徴とするものである。

【0036】この請求項6に記載の発明では、少なくとも3つの駆動機構により、光学素子を光軸方向へ高精度に駆動させることができるとともに、チルトさせることができる。

【0037】本願請求項7に記載の発明は、前記請求項6に記載の発明において、前記計測装置を前記等角度間隔をおいて設けられた前記駆動機構の中間に配置したことを特徴とするものである。

【0038】この請求項7に記載の発明では、例えば3つの駆動装置と3つの計測装置とを、連結部の外周部に 嵩張ることなく配置することができて、鏡筒を外径方向 に対してコンパクトに構成することができる。また、駆動装置と計測装置とが連結部の外周方向に交互に配置することもできて、それらのメンテナンスを容易に行うことができる。

【0039】本願請求項8に記載の発明は、前記請求項1~請求項7のうちいずれか一項に記載の発明において、前記連結部は、円環状に形成され、前記駆動機構は、アクチュエータを有し、前記アクチュエータは、前記連結部に対して、前記アクチュエータの変位方向が前記連結部の外周面の接線方向に沿うように配置されていることを特徴とするものである。

【0040】この請求項8に記載の発明では、駆動機構を連結部の外周面から大きく突出することなく配置することができる。また、駆動機構が鏡筒を光学素子の光軸方向に大型化させることがない。このため、鏡筒をコンパクトに構成することができる。

【0041】本願請求項9に記載の発明は、前記請求項8に記載の発明において、前記アクチュエータと前記連結部との間に配置される回転ピポットをさらに備えることを特徴とするものである。

【0042】この請求項9に記載の発明では、アクチュエータの駆動力を歪みが生じることなく保持部に伝達することができて、光学素子を高精度に駆動させるのに好適である。

【0043】本願請求項10に記載の発明は、前記請求項9に記載の発明において、前記回転ピポットの一部は、前記光学素子の光軸に対して交差する方向に、かつ前記連結部に切り欠いて形成される切り欠きばねを有することを特徴とするものである。

【0044】この請求項10に記載の発明では、回転ピポットの摩擦抵抗を低減することができて、アクチュエータの駆動力を保持部に歪みなく好適に伝達することができる。

【0045】本願請求項11に記載の発明は、前記請求項8~請求項10のうちいずれか一項に記載の発明において、前記連結部は、前記連結部を切り欠いて形成された開口部を有し、前記アクチュエータは、前記開口部に収容されることを特徴とするものである。

【0046】この請求項11に記載の発明では、アクチュエータを連結部の外周に突出することなく、開口部内に収容することができて、鏡筒を一層コンパクトに構成することができる。また、アクチュエータを開口部から連結部の外表面に露出させることもでき、アクチュエータのメンテナンスを容易に行うこともできる。

【0047】本願請求項12に記載の発明は、前記請求項8~請求項11のうちいずれか一項に記載の発明において、前記アクチュエータは、圧電素子を含むことを特徴とするものである。

【0048】この請求項12に記載の発明では、光学素子を駆動するためのアクチュエータとして、高精度、低発熱、高剛性及び高クリーン度の優れた特性を発揮することができる。

【0049】本願請求項13に記載の発明は、前記請求項1~請求項12のうちいずれか一項に記載の発明において、前記駆動機構は、アクチュエータと、前記アクチュエータの変位量を保持部に伝達する第1リンク機構と、前記保持部と前記連結部との相対移動を所定の方向に案内する第2リンク機構とを含み、前記保持部は、前記第1リンク機構及び前記第2リンク機構を介して、前記連結部に連結されることを特徴とするものである。

【0050】この請求項13に記載の発明では、駆動機構の変位に基づいて、保持部と連結部とを相対移動させる際に、その相対移動を第2リンク機構により所定の方向へ正確に案内することができる。よって、光学素子を 40高精度に駆動する構成として好適である。

【0051】本願請求項14に記載の発明は、前記請求項13に記載の発明において、前記アクチュエータの変位方向と、前記光学素子の移動方向が異なる場合、前記第1リンク機構は、前記アクチュエータの変位方向を前記光学素子の移動方向に一致するように変換することを特徴とするものである。

【0052】この請求項14に記載の発明では、アクチュエータの変位方向と光学素子の移動方向が異なる場合でも、第1リンク機構によりアクチュエータの変位を光 50

学素子の移動方向に一致するように変換して保持部に伝達することができる。よって、構成の簡略化を図ることができる。

【0053】本願請求項15に記載の発明は、前記請求項13または請求項14に記載の発明において、前記第1リンク機構は、前記アクチュエータの変位量を拡大する変位拡大機構を含むことを特徴とするこの請求項15に記載の発明では、駆動機構の僅かな変位を変位拡大機構により大きな変位に拡大することができて、保持部と連結部とを大きな変位量で相対移動させることができる。よって、光学素子を高精度に駆動する構成として好適である。

【0054】本願請求項16に記載の発明は、前記請求項15に記載の発明において、前記第1リンク機構は、前記光学素子の光軸に延びるように、前記連結部を切り欠いて形成される切り欠きばねを含むことを特徴とするものである。

【0055】この請求項16に記載の発明では、第1リンク機構を保持部及び連結部と一体の部材で形成することができて、構造を簡略化することができるとともに、部品点数を減少させることができる。

【0056】本願請求項17に記載の発明は、前記請求項16に記載の発明において、前記切り欠きばねは、前記光学素子の光軸に対して交差する方向に形成された複数のスリットと複数の貫通孔とを有する弾性ヒンジリンク機構で構成されることを特徴とするものである。

【0057】この請求項17に記載の発明では、第1リンク機構の構造が簡単で部品点数を減少させることができる。本願請求項18に記載の発明は、前記請求項13~請求項17のうちいずれか一項に記載の発明において、前記第2リンク機構は、前記第1リンク機構と協働し、前記アクチュエータの変位が前記第1リンク機構を介して前記第1保持部に伝達されたときに、前記第1保持部を所定方向に案内することを特徴とするものである。

【0058】この請求項18に記載の発明では、アクチュエータの変位に基づいて、第1保持部と連結部とを相対移動させる際に、その相対移動を第2リンク機構により所定の方向へより正確に案内することができる。このため、第1の光学素子を、より正確にその光軸方向に駆動及びチルト駆動させることができる。

【0059】本願請求項19に記載の発明は、前記請求項17または請求項18に記載の発明において、前記第2リンク機構は、前記光学素子の光軸に対して交差するように延びる複数の貫通孔と、前記複数の貫通孔に連続して形成された複数のスリットとにより区画された平行リンク機構を含み、前記平行リンク機構は、前記光学素子の接線に沿うように配置されることを特徴とするものである。

【0060】この請求項19に記載の発明では、第2リ

40

ンク機構の構造が簡単で部品点数を減少させることができるとともに、光学素子の径方向変位をより確実に規制することができて、光学素子を光軸方向に沿ってより正確に移動させることができる。また、平行リンク機構の捩じれ方向の柔軟性が増すため、光学素子のチルト動作の可動範囲を拡大することができる。

【0061】本願請求項20に記載の発明は、前記請求項1~請求項19のうちいずれか一項に記載の発明において、前記連結部は、軸線と交差する端面の少なくとも一方に、前記軸線方向に沿って隣接して配置される光学 10素子保持装置を取り付ける取付面を有することを特徴とするものである。

【0062】この請求項20に記載の発明では、複数の 光学素子保持装置の連結部を、それらの取付面にて重合 させることにより、光学素子の光軸方向へ安定状態で積 層配置することができる。

【0063】本願請求項21に記載の発明は、前記請求項13~請求項19のうちいずれか一項に記載の発明において、前記第2リンク機構は、光学素子の光学的ピボタル位置とほぼ一致するように、前記第1保持部を案内することを特徴とするものである。

【0064】この請求項21に記載の発明では、光学素子のチルト動作時等においても径方向変位が生じることなく、光学素子を光軸方向へより正確に移動させることができる。

【0065】本願請求項22に記載の発明は、前記請求項1~請求項21のうちいずれか一項に記載の発明において、前記第1保持部に接続され、前記第1保持部をその原点位置に復帰させる復帰機構を有することを特徴とするものである。

【0066】この請求項22に記載の発明では、駆動機構による第1保持部の可動範囲を拡大することができて、光学素子を高精度に駆動する構成として好適である。本願請求項23に記載の発明は、前記請求項2に記載の発明において、前記第1保持部は、前記第1の光学素子の周縁部を保持するインナリング部を有し、前記連結部は、他のアウタリング部に対する取付部が設けられたアウタリング部を有し、前記駆動機構は、前記インナリング部と前記アウタリング部とを連結するとともに、前記アウタリングに設けられたアクチュエータを有することを特徴とするものである。

【0067】この請求項23に記載の発明では、第1保持部と連結部とを内側のインナリング部と外側のアウタリング部とにずらして配置することで、鏡筒をコンパクトに構成することができる。また、連結部において光学素子の光軸方向へ順に積層配置することができる。このため、鏡筒の中間部付近に位置する光学素子であっても、駆動機構により高精度に駆動することができる。

【0068】本願請求項24に記載の発明は、前記請求項23に記載の発明において、前記アクチュエータは、

前記アウタリング部の側壁に形成された切欠部内に配置 されることを特徴とするものである。

【0069】この請求項24に記載の発明では、前記請求項11に記載の発明の作用とほぼ同様の作用が発揮される。本願請求項25に記載の発明は、前記請求項23または請求項24に記載の発明において、前記駆動機構は、前記アウタリング部の側壁に形成された第1リンク機構及び第2リンク機構を有し、前記第1リンク機構は、前記インナリング部に連結され、前記アクチュエータの変位を前記インナリング部に連結され、前記第1リンク機構と協働し、前記アクチュエータの変位量が前記インナリング部に伝達されたときに、前記インナリング部を所定方向に案内することを特徴とするものである。【0070】この請求項25に記載の発明では、前記請求項13に記載の発明の作用とほぼ同様の作用が発揮されて、1500年間を1000年間を1000年間に対象の作用とほぼ同様の作用が発揮されて1000年間に対象の作用とほぼ同様の作用が発揮されて1000年間に対象の作用とほぼ同様の作用が発揮されて1000年間に対象の作用とほぼ同様の作用が発揮されて1000年間に対象の作用とほぼ同様の作用が発揮されて1000年間に対象の作用とほぼ同様の作用が発揮されて1000年間に対象の作用とほぼ同様の作用が発揮されて1000年間に対象の作用とほぼ同様の作用が発揮されて1000年間に対象の作用とほぼ同様の作用が発揮されて1000年間に対象の作用とほぼ同様の作用が発揮されて1000年間に対象の作用とほぼ同様の作用が発揮されて1000年間に対象の作用とは1000年間に対象の作用に対象の発明の作用とは1000年間に対象の発明の作用とは1000年間に対象の発明の作用とは1000年間に対象の発明の発明に対象の発明の発明を1000年間に対象の発明の発明を1000年間に対象の表現を1000年間に対象の表現を1000年間に対象の表現を1000年間に対象の表現を1000年間に対象の表現を1000年間に対象の表現を1000年間に対象の表現を1000年間に対象の表現を1000年間に対象の表現を1000年間に対象の変化を1000年間に対象の表現を1000年間に対象の表現を1000年間に対象の表現を1000年に対象の表現を10000年に対象の表現を10000年に対象の表現を10000年に対象を10000年に対象の表現を100000年に対象を100000000年に対象を10000000000000000000000000000000

れる。本願請求項26に記載の発明は、前記請求項23 ~請求項25のうちいずれか一項に記載の発明において、前記取付部は、前記アウタリング部の一端または他端の少なくとも一方に設けられることを特徴とするものである。

【0071】この請求項26に記載の発明では、前記請求項20に記載の発明の作用とほぼ同様の作用が発揮される。本願請求項27に記載の発明は、前記請求項23~請求項26のうちいずれか一項に記載の発明において、前記インナリング部と前記アウタリング部との相対移動を計測する計測装置を有し、前記計測装置は、前記インナリング部に設けらた被測定部と、前記アウタリング部の側壁に形成された切欠部に設けられ、該切欠部の期口を介して前記被測定部の変位量を計測する計測へッドとを備えることを特徴とするものである。

【0072】この請求項27に記載の発明では、前記請求項5に記載の発明の作用とほぼ同様の作用が発揮される。本願請求項28に記載の発明は、前記請求項1~請求項27のうちいずれか一項に記載の発明において、前記駆動機構は、所定の方向に変位するとともに、その変位量を拡大する変位拡大機構と、前記保持部と前記連結部との間に配置され、前記保持部と前記連結部との相対移動を所定の方向に案内する案内機構とを含み、前記保持部は、前記変位拡大機構及び前記案内機構を介して前記連結部に連結されることを特徴とするものである。

【0073】この請求項28に記載の発明では、駆動機構のわずかな変位を変位拡大機構を介して拡大して保持部に伝達することができるとともに、その変位に基づく保持部と前記連結部との相対移動を案内機構を介して所定の方向に案内することができる。このため、駆動機構のわずかな変位でもって、光学素子をより高精度に駆動することができる。

【0074】本願請求項29に記載の発明は、光学素子を保持する鏡筒本体を有する光学素子保持装置におい

30

40

16

て、前記鏡筒本体は、前記光学素子の周縁部を保持するインナリング部と、前記インナリング部と一体に形成されたアウタリング部とを有し、前記鏡筒本体に設けられ、前記インナリング部を移動させることにより、前記光学素子を移動する駆動機構を有し、前記駆動機構は、前記鏡筒本体に取付けられ、所定の方向に変位するアクチュエータと、前記アウタリング部に形成され、前記アクチュエータの変位量を前記インナリング部に伝達するリンク機構とを有することを特徴とするものである。

【0075】この請求項29に記載の発明では、前記請 10 求項1及び請求項2に記載の発明の作用とほぼ同様の作用が発揮される。本願請求項30に記載の発明は、前記請求項29に記載の発明において、前記リンク機構は、前記アクチュエータと前記インナリングに連結され、前記第1リンク機構と、前記インナリング部に連結され、前記第1リンク機構と協働し、前記アクチュエータの変位量が前記インナリング部に伝達されたときに、前記インナリング部を所定方向に案内する第2リンク機構とを有することを特徴とするものである。

【0076】この請求項30に記載の発明では、前記請求項18に記載の発明の作用とほぼ同様の作用が発揮される。本願請求項31に記載の発明は、内部に複数の光学素子を保持する鏡筒において、前記光学素子の少なくとも1つを、請求項1~請求項30のうちいずれか一項に記載の光学素子保持装置を介して保持したことを特徴とするものである。

【0077】この請求項31に記載の発明では、鏡筒全体をコンパクトに構成することができるとともに、その内部の光学素子を容易かつ高精度に駆動調整することができる。

【0078】本願請求項32に記載の発明は、マスク上に形成されたパターンの像を投影光学系を介して基板上に転写する露光装置において、前記投影光学系は、複数の光学素子を収容する鏡筒を有し、前記複数の光学素子は、請求項1~請求項30のうちいずれか一項に記載の光学素子保持装置で保持され、前記鏡筒は、前記光学素子保持装置の取付面を介して積層されて構成されることを特徴とするものである。

【0079】この請求項32に記載の発明では、投影光学系の光学素子の収差を高精度に調整することができて、微細なパターンの像を基板上により正確に転写することができる。

【0080】本願請求項33に記載の発明は、マイクロデバイスの製造方法において、請求項32に記載の露光 装置を用いてマイクロデバイスを製造することを特徴と するものである。

【0081】この請求項33に記載の発明では、露光精度を向上することができて、高集積度のデバイスを歩留まりよく生産することができる。

[0082]

【発明の実施の形態】(第1実施形態)以下に、本発明の第1実施形態について図1~図14に基づいて説明する。

【0083】図1は、本実施形態の露光装置31の概略構成を示すものである。図1に示すように、この実施形態の露光装置31は、光源32と、照明光学系33と、マスクとしてのレチクルRを保持するレチクルステージ34と、投影光学系35と、基板としてのウエハWを保持するウエハステージ36とより構成されている。

【0084】前記光源32は、高圧水銀灯、KrFエキシマレーザ光源、ArFエキシマレーザ光源、F2レーザ光源、金属蒸気レーザまたはYAGレーザ等の高調波を発振する光源等のいずれかからなっている。照明光学系33は、図示しないリレーレンズ、フライアイレンズ、コンデンサレンズ等の各種レンズ系や、開口絞り及び前記レチクルRのパターン面と共役な位置に配置されたブラインド等を含んで構成されている。そして、光源32から入射される露光光ELが、この照明光学系33を通過することにより、レチクルR上のパターンを均一に照明するように調整される。

【0085】前記レチクルステージ34は、照明光学系33の下方において、そのレチクル載置面が投影光学系35の光軸方向と直交するように配置されている。投影光学系35は、鏡筒37内に複数の光学素子としてのレンズ38を収容して構成されている。ウエハステージ36は、投影光学系35の下方において、そのウエハ載置面が投影光学系35の光軸方向と交差するように配置されている。そして、露光光ELが投影光学系35を通過する際に、レチクルR上のパターンの像が所定の縮小倍率にて縮小された状態で、ウエハステージ36上のウエハWに転写されるようになっている。

【0086】次に、前記投影光学系35の鏡筒37の構成について詳細に説明する。図1に示すように、前記鏡筒37は露光装置のフレーム41上に載置され、鏡筒の一部を構成する複数の部分群鏡筒42を光軸方向に積層して構成されている。そして、中間部に位置する部分群鏡筒42及びそれよりも上方に位置する所定数の部分群鏡筒42は、光学素子保持装置43と、その光学素子保持装置43により光軸方向に移動可能で、かつチルト可能に保持されたレンズ38aとを備える。以下、光軸方向に移動可能で、かつチルト可能なレンズを可動レンズと称する。

【0087】図2は、投影光学系35の鏡筒37の一部を構成する部分群鏡筒42を、一部を切り欠いて示した図である。図3は、その部分群鏡筒42の平面図である。また、図4は、その部分群鏡筒42の断面図である。図2~図4に示すように、前記可動レンズ38aを備える部分群鏡筒42の鏡筒本体44は、保持部及び第1保持部として機能するインナリング部44aと、インナリング部44aが連結される連結部として機能するア

ウタリング部44bとを有する。アウタリング部44bは、後述するように、露光光ELの光軸方向に沿って配置される他の部分群鏡筒42に対する取付面48を備えているため、他の部分群鏡筒42に対する連結部として機能する。言い換えれば、アウタリング部44bは、外部装置としての他の部分群鏡筒42、または露光装置本体への連結機能を有する。このアウタリング部44bとインナリング部44aとは一体に形成されている。もしくは、アウタリング部44bは同一部材で形成されている。アウタリング部44bは10円筒状に形成され、その下端にはベースリング45が固定されている。インナリング部44aはその外径がアウタリング部44bの内径よりも僅かに小さくなるように円筒状に形成され、ベースリング45の内側において光軸方向へ移動可能及びチルト可能に配置されている。

【0088】なお、鏡筒37を露光装置31のフレーム41上に載置する場合は、3点で、いわゆる「キネマティックに」支持されている。すなわち、鏡筒37のフランジ部37a(図1参照)の下面と、フレーム41の上面との間には、キネマティックカップリング機構が設置される。このキネマティックカップリング機構が設置される。このキネマティックカップリング機構は、フランジ部37aとフレーム41との一方に取付けられ、V構が形成された第1の係合部材と、フランジ部37aとフレーム41との他方に取付けられ、上記第1の係合部材に係合する凸部(例えば、ボール)を有する第2の係合部材とを備える。

【0089】さらに、フランジ部37aとフレーム41との間には、鏡筒37の荷重をキャンセルするための荷重キャンセル機構(例えば、弾性部材としてのバネを利用したパネ機構)が取付けられている。また、荷重キャンセル機構の代わりに、エアパッド(ワッシャパッド)を用いてもよい。

【0090】このように、フランジ部37aとフレーム41との間に、荷重キャンセル機構やエアパッドを設置することによって、鏡筒37をフランジ部37a上に載置するときに発生する応力の均一化を図ることができ、鏡筒37に対して不均一な応力がかからないようにすることができる。

【0091】前記インナリング部44aには、光軸方向にインナリング部44aを介して移動される光学素子と 40しての可動レンズ38aが第1レンズセル46を介して取り付けられている。可動レンズ38aは、第1レンズセル46に対してその周縁部が、例えば第1レンズセル46の内周面上に複数突設された受け座(図示略)に載置された状態で、レンズ押さえ部材等により固定されている。詳しくは、可動レンズ38aの周縁部は、互いに平行な面を有するフランジが形成されている。このフランジの下面は、第1レンズセル46の内方に突出する複数の受け座(図示略)に載置され、フランジの上面には、受け座とともにフランジを挟むためのレンズ押さえ 50

部材が取付けられる。

【0092】可動レンズ38aの上方に互いの光軸が一致または光学特性が最適化されるように、アウタリング部44bには常に静止状態に保たれる光学素子としてのレンズ38bが第2レンズセル47を介して取り付けられている。このレンズ38bは、鏡筒本体44に常に静止している状態であるため、以下、このレンズ38bを静止レンズと称する。第1レンズセル46により保持された可動レンズ38bの間に、レンズ室が区画される。

【0093】前述したように、鏡筒37は、光軸方向に 積層された複数の部分群鏡筒42により形成されてい る。ウエハステージ36側及びレチクルステージ34側 における各部分群鏡筒42は、アウタリング部44bに おける一方の端面に取付面48を一つ備える。その間に 配置される各部分群鏡筒42は、アウタリング部44b における両方の端面に取付面48を備える。詳述する と、前記アウタリング部44bの上端面及びベースリン グ45の下端面には、平面状の取付面48がそれぞれ形 成されている。そして、複数の部分群鏡筒42間におい て、上下の取付面48が互いに接触して重合されること によって、複数の部分群鏡筒42の鏡筒本体44がイン ナリング部44aに荷重をかけることなく、光軸方向へ 安定状態で積層配置されるようになっている。なお、複 数の部分群鏡筒42の間、すなわち、各部分群鏡筒42 の取付面48の間には、部分群鏡筒42間の間隔を調整 するための間隔調整部材を配置してもよい。

【0094】この問隔調整部材は、アウタリング部44 bの径と略同径を有するリング状のワッシャ、または取 付面48の径方向の長さより小さい径を有するワッシャ で形成される。なお、後者のワッシャは、アウタリング 部44bの取付面48内に、等間隔おきに複数個配置さ れる。

【0095】このようにワッシャを用いた場合は、複数 の部分群鏡筒42を積層する際に、各部分群鏡筒42の 取付面48は直接接触することがない。図5は部分群鏡 筒42の駆動機構の周辺を示す拡大図であり、図6はそ の断面図である。前記アウタリング部44bの周壁(側 壁)には、開口部をなす3つの切欠部49 (図2参照) が等角度間隔をおいて形成されている。図3及び図5に 示すように、各切欠部49内には、アクチュエータ50 が収容されている。各アクチュエータ50は、の長手軸 がアウタリング部44bの接線方向に沿うように配置さ れている。また、各アクチュエータ50は、アウタリン グ部44bの周面に露出している。各アクチュエータ5 0は、好ましくは、高精度、低発熱、高剛性、高クリー ン度の特性を有する圧電素子から構成される。制御装置 51 (図1参照) は、アクチュエータ50に制御信号に 従う制御電圧を印加し、アクチュエータ50の伸縮を制

御する。このアクチュエータ50の伸縮方向は、アウタリング部44bの接線方向に対して、略平行な方向である。

【0096】図13は、アクチュエータ50とアウタリング部44bとの両端の結合構成を示す図である。図2、図5及び図13に示すように、前記各アクチュエータ50の一端に対応して、そのアクチュエータ50と同方向へ延びるように、アウタリング部44bの周壁には保持ポルト52が螺合されている。各アクチュエータ50の他端と対応するように、アウタリング部44bに形成された後述する変位拡大機構60の第1リンク62a上には結合具53が固定されている。そして、各アクチュエータ50の両端が、保持ポルト52の先端及び結合具53に対して、円錐溝55及びポール56よりなる回転ピポット機構54を介して相対回転可能に結合されている。

【0097】図9は部分群鏡筒42の鏡筒本体44を示す斜視図であり、図10はその切欠部49周辺の拡大図である。また、図11は、アクチュエータ50の周辺の拡大図である。図10に示すように、前記各アクチュエータ50に対応して、インナリング部44aの上端面には3つの連結アーム部59が形成されている。各連結アーム部59の両側縁に連結配置されるように、アウタリング部44bにはリンク機構としての変位拡大機構60及び案内機構61がそれぞれ配設されている。そして、インナリング部44aがアウタリング部44bに対し、3箇所のアクチュエータ50、変位拡大機構60、案内機構61及び連結アーム部59を介して、光軸方向へ相対移動可能に連結されている。この変位拡大機構60が第1リンク機構の機能を備え、案内機構61が第2リンク機構の機能を備える。

【0098】インナリング部44aは、3箇所のアクチュエータ50の伸縮量がそれぞれ異なった場合に、アウタリング部44bに対してチルトする。また、インナリング部44aは、3箇所のアクチュエータ50の伸縮量が略等しい場合に、アウタリング部44bに対して略平行に移動する。

【0099】前述したように、可動レンズ38aは、第 1レンズセル46を介してインナリング部44aに固定 されるために、このインナリング部44aの移動に伴っ 40 て、可動レンズ38aが、光軸方向への移動及びチルト する。

【0100】前記各変位拡大機構60は、アクチュエータ50の伸縮量(変位)を拡大する変位拡大機構を構成するとともに、アクチュエータ50の変位の方向を可動レンズ38aの光軸方向への移動方向に変換する役割も担っている。また、各変位拡大機構60は、複数のスリット63と複数の貫通孔64とからなる弾性ヒンジリンク機構62で構成されている。

【0101】ここで、弾性ヒンジリンク機構62につい 50

て説明する。図14は、弾性ヒンジ部65の拡大図である。図11に示すように、各連結アーム部59の紙面右側においてアウタリング部44bには、光学素子の光軸に対して交差して延びる複数の貫通孔64と、複数の貫通孔64に接続された複数のスリット63がワイヤカット加工等により形成されている。すなわち、複数のスリット63に形成されている。また、複数のスリット63は、アウタリング部44bの外面からその内面に向かって貫通孔64に沿って形成されている。これにより、近接する一対の貫通孔64間に弾性ヒンジ部65が形成される(図14参照)。そして、複数のスリット63及び貫通孔64によって、弾性ヒンジリンク機構62の第1リンク62a及び第2リンク62bが区画される。

【0102】図12は、部分群鏡筒42におけるアクチュエータ50、変位拡大機構60及び案内機構61の動作を模式的に示したものである。図11及び図12に示すように、前記第1リンク62aは、図面において右端(アクチュエータ50の他端部を右端とする)の弾性ヒンジ部65aを支点P1として、アウタリング部44bの周壁に回動可能に連結されるとともに、連結点P2をなす前記回転ピボット機構54を介してアクチュエータ50の右端に連結されている。また、第2リンク62bは、右端の弾性ヒンジ部65bを連結点P3として、第1リンク62aの下端に連結されるとともに、左端の弾性ヒンジ部65cを連結点P4として、連結アーム部59の右側縁に連結されている。ここで、アクチュエータ50の一端部(図面において左端)の回転ピボット機構54は、支点P0に相当する。

【0103】そして、アクチュエータ50が左端の回転ビポット機構54を支点P0として回転されながら伸長変位されたとき、第1リンク62aが支点P1を中心にして図12の時計方向に回転されるとともに、第2リンク62bが上方に移動されて、連結アーム部59が上方に移動変位される。この場合、第1リンク62a及び第2リンク62bの作動により、アクチュエータ50の変位が拡大されるとともに、その変位方向がアクチュエータ50の伸張方向に対して交差する方向への変位に変換されて連結アーム部59に伝達される。これにより、インナリング部44aに保持された可動レンズ38aが、光軸方向へ移動されるようになっている。

【0104】一方、前記各案内機構61は、図11に示すように、各連結アーム部59の紙面左側に形成されている。そして、各案内機構61は、アウタリング部44 bに対するインナリング部44aの相対移動を所定の方向、すなわち可動レンズ38aの光軸とほぼ平行な方向に案内する案内手段を構成している。そして、各案内機構61は、可動レンズ38aの光学的ピボタル位置、すなわち可動レンズ38aがチルト動作された場合に生じる像シフトがゼロとなる光軸上の位置とほぼ一致するよ うに配置されている。また、各案内機構61は、前記弾性ヒンジリンク機構62とほぼ同様の複数のスリット63と複数の貫通孔64とからなる平行リンク機構66で構成される。

【0105】詳述すると、複数のスリット63と複数の貫通孔64とは、光学系(例えば、可動レンズ38a)の光軸に対して交差する方向に、すなわち、複数のスリット63は、アウタリング部44bの軸線に向かって延びるように形成されている。また、複数のスリット63は、複数の貫通孔64に連続して形成されている。従って、複数のスリット63は、アウタリング部44bの外面からその内面に向かって貫通孔64に沿って形成されている。つまり、変位拡大機構60及び案内機構61を構成する複数の貫通孔64及び複数のスリット63は、アウタリング部44bのリング中心を含む中心軸(部分群鏡筒42が光学素子を保持している場合には光軸を示す)を含む仮想面上において、アウタリング部44bの外面から内面、もしくは内面から外面に向かって形成されている。

【0106】ここで、近接対向する一対の貫通孔64間が弾性ヒンジ部65となっている。そして、これらのスリット63及び貫通孔64によって、平行リンク機構66の一対のレバー66a,66bが形成されている。各レバー66a,66bは、その長手方向が可動レンズ38aの接線に沿うように、すなわち、アウタリング部44bの周壁に沿って、アウタリング部44bに形成される。

【0107】図11及び図12に示すように、前記一対のレパー66a,66bは、左端の弾性ヒンジ部65d,65eを支点P5,P6として、アウタリング部4304bの周壁に回動可能に連結されるとともに、右端の弾性ヒンジ部65f,65gを連結点P7,P8として、連結アーム部59の左側縁に連結されている。そして、アクチュエータ50の伸長変位に伴い、変位拡大機構60及び連結アーム部59を介してインナリング部44aが光軸方向に移動されるとき、一対のレバー66a,66bが支点P5,P6を中心にして図12の反時計方向に回転される。これにより、可動レンズ38aを支持したインナリング部44aの移動が、可動レンズ38aの径方向及び接線方向に規制されながら、光軸方向のみに40許容されるようになっている。

【0108】図5及び図6に示すように、連結アーム部59の外面のそれぞれにはパネ受け67が取り付けられ、それらのパネ受け67と対応するように、ベースリング45の外周面にはパネ受け68が取り付けられている。パネ受け67、68間には、復帰機構としての一対の引張りパネ69がそれぞれ掛装されている。そして、これらの引張りパネ69の付勢力により、前記アクチュエータ50の非作動状態において、可動レンズ38aを支持するインナリング部44aが、その可動範囲の原位50

置に復帰移動されるようになっている。

【0109】図7は部分群鏡筒42におけるセンサ72の周辺を示すものであり、図8は図7の8-8線に沿った断面図である。図2〜図4、図7及び図8に示すように、前記アウタリング部44bの外側部において、その外周方向に隣接するアクチュエータ50の中間位置には、アウタリング部44bに対するインナリング部44aの位置を計測するために、アウタリング部44bに切り欠いて形成された開口部が形成されている。この開口部に、計測装置としての3つのセンサ72が等角度間隔おきに配設されている。

【0110】各センサ72は非接触式エンコーダ、例え ば光学式エンコーダから構成され、スケールホルダ73 を介してインナリング部44a上のスケール台44cに 取り付けられた被測定部としてのスケール74と、その スケール74に近接対応するように、ヘッドホルダ75 を介してアウタリング部44b上に取り付けられた計測 ヘッドとしての検出ヘッド76とを備えている。検出へ ッド76は、アウタリング部44bの周壁(側壁)に形 成された切欠部に配置される。そして、検出ヘッド76 は、前記切欠部の開口からインナリング部44aに取付 けられたスケールの目盛74aを読み取る。また、各ス ケール74及び各検出ヘッド76は、アウタリング部4 4 b の周壁の切欠部に、露出された状態で配置されてい る。すなわち、各センサ72のスケール74及び検出へ ッド76は、アウタリング部44bの外表面から露出し ている。

【0111】そして、前記アクチュエータ50が非作動状態にあって、可動レンズ38aを支持するインナリング部44aが原位置に配置された状態で、検出ヘッド76にてスケール74上の目盛74aが読み取られることにより、移動量計測のための原点が検出されるようになっている。また、アクチュエータ50にてインナリング部44aが光軸方向に移動された状態で、検出ヘッド76にてスケール74上の目盛74aが読み取られることにより、前記原点に基づいてインナリング部44aの移動量が計測されるようになっている。検出ヘッド76とスケール74とは、光学式エンコーダを構成する。

【0112】さらに、この実施形態においては、前記へッドホルダ75がセラミック等の断熱材で構成されている。これにより、センサ72の計測時に検出ヘッド76で発生する熱が、ヘッドホルダ75を介してアウタリング部44b上の静止レンズ38bや、インナリング部44a上の可動レンズ38aに伝達されるのが抑制されるようになっている。

【0113】なお、図1に示すように、前記鏡筒37の中間部のフランジ部37a上には円筒状のジャケット79が配設され、このジャケット79によりフランジ部37aよりも上方に位置する部分群鏡筒42の外周が包囲されるようになっている。ジャケット79の周壁には制

御装置51から延びるケーブル51aを挿通するための 挿通孔80が形成され、その内周にはシール部材81が 取り付けられている。これにより、鏡筒37の中間部よ り上方の部分が二重構造となって、鏡筒37の内部にそ の下端部等から導入される不活性ガスが充填状態に維持 されるようになっている。鏡筒37の内部にその下端部 から不活性ガスを導入し、導入された不活性ガスを下端部 から不活性ガスを導入し、導入された不活性ガスをリッ ト63や複数の貫通孔64を介して排気する。そうする ことによって、アクチュエータ50や案内機構61、平 行リンク機構66などが変位する際に生じる不純物(露 光光を吸収する吸光物質など)が光学レンズに付着する ことが抑制できる。なお、不活性ガスとしては、窒素ガ ス、ヘリウムなどの希ガスを使用することができる。

【0114】次に、前記のように構成された光学素子保持装置43により、可動レンズ38aが光軸方向に移動される場合の動作について説明する。図12に示すように、アクチュエータ50が電圧の印加に伴い、図面左端の回転ピボット機構54を支点P0として回転されながら変位量dLだけ伸長変位されると、変位拡大機構60を構成する弾性ヒンジリンク機構62の第1リンク62aが支点P1を中心にして時計方向に回転される。これにより、第2リンク62bに対する第1リンク62aの下端の連結点P3が、左方へ変位量dxだけ変位されるとともに、上方へ変位量dyだけ変位される。

【0115】このとき、インナリング部44a上の連結アーム部59は、平行リンク機構66で構成された案内機構61によって、光軸方向のみに移動できるように案内保持されている。このため、第2リンク62bの右端の連結点P3に前記のような変位が加わると、その第2リンク62bは上方に突き上げられ、これによって連結\*

 $dY = \{ (1/\tan\alpha) \times (b/a) + (c/a) \} \times dL \cdots (4)$ 

この(4)式において、各パラメータ $a\sim c$ ,  $\alpha$ は比較的自由に設定することができるため、それらのパラメータ $a\sim c$ ,  $\alpha$ を任意に設定することにより、変位量dLに対する変位量dYの拡大率を所望の値にすることができる。従って、光学素子保持装置43及びそれを備えた鏡筒37の設計の自由度を高めることができる。

【0118】従って、本実施形態によれば、以下のような効果を得ることができる。

(イ) この光学素子保持装置43では、可動レンズ38aの周縁に係合してその可動レンズ38aを保持するインナリング部44aをアクチュエータ50の変位に基づいて相対移動可能に保持するアウタリング部44bとが設けられている。また、アウタリング部44bがインナリング部44aと一体の部材で形成されるとともに、そのインナリング部44aとの外側に配置されている。そして、インナリング部44aとアウタリング部44bとが、アクチュエータ50の変位に基づいて可動レンズ38aの光軸にほぼ沿う50

\*アーム部59は上方へ変位量dYだけ移動変位される。 従って、案内機構61と弾性ヒンジリンク機構62と は、アクチュエータ50の変位を互いに協働し合って、 連結アーム部59を上方へ移動させる。

【0116】この場合、前記アクチュエータ50の変位は、弾性ヒンジリンク機構62の第1リンク62a及び第2リンク62bにて、変位の方向を変換されながら2段階で拡大されて連結アーム部59に伝達される。よって、アクチュエータ50の僅かな変位に基づいて、インナリング部44aに支持された可動レンズ38aが光軸方向へ大きな変位量で移動変位されることになる。

【0117】すなわち、アクチュエータ50が非作動状態にあって、第1リンク62aが原位置に配置された状態において、支点P1と連結点P2との垂直方向(光軸方向)への距離をa、支点P1と連結点P3との水平方向向への距離をb、支点P1と連結点P3との水平方向

(光軸方向と直交する方向) への距離を c としたとき、前記連結点P 3 の変位量 d x , d y t 、次の(1)式及び(2)式に示すようになる。

 $20 dx = (b/a) \times dL \cdots (1)$ 

 $dy = (c/a) \times dL \cdots (2)$ 

さらに、前記第 2 リンク 6 2 b が原位置に配置された状態において、連結点 P 3 と連結点 P 4 とを結ぶ線分の水平線に対する角度を  $\alpha$  としたとき、前記連結点 P 4 すなわち連結アーム部 5 9 の変位量 d Y は、次の(3)式に示すようになる。

 $dY = (1/\tan\alpha) \times dx + dy \cdots (3)$  よって、この (3) 式に前記 (1) 及び (2) 式を代入 すると、前記連結アーム部 59 の変位量 dY は、次の (4) 式に示すようになる。

方向に相対移動可能に連結されている。

【0119】このため、光学素子保持装置43を備えた 複数の部分群鏡筒42を、互いに積み重ねた際に可動レンズ38aが保持されたインナリング部44aの外側のアウタリング部44bにおいて、可動レンズ38aの光軸 方向へ順に積層配置することができる。よって、鏡筒37の中間部付近に位置するレンズ38であっても、アクチュエータ50により光軸方向へ高精度に駆動することができる。また、可動レンズ38aを保持するインナリング部44aと、そのインナリング部44aを外部の装置に連結するアウタリング部44bとが、内側と外側とに位置をずらして配置されているため、鏡筒37をレンズ38の光軸方向に対してコンパクトに構成することができる。

【0120】(ロ) この光学素子保持装置43では、アクチュエータ50の変位に基づいて移動する可動レンズ38aがインナリング部44aに保持されるととも

とができる。

ンサ72とを、アウタリング部44bの外側部に嵩張る ことなく配置することができて、鏡筒37を外径方向に 対してコンパクトに構成することができる。また、アク チュエータ50とセンサ72が、アウタリング部44b の径方向に並設されることなく、外周方向に交互に配置 されているため、それらのメンテナンスを容易に行うこ

に、常に静止状態に保たれる静止レンズ38bがアウタ リング部44bに保持されている。そして、可動レンズ 38aと静止レンズ38bとがほぼ重合状態になるよう に配置されている。このため、静止レンズ38bを保持 するための部分群鏡筒42を別に設ける必要がなく、可 動レンズ38aを保持した部分群鏡筒42内に、静止レ ンズ38bを重合状態で保持することができて、鏡筒3 7をコンパクトに構成することができる。

[0127] (J) この光学素子保持装置43では、 前記アクチュエータ50が、その長手方向をアウタリン グ部44 bの外周面の接線方向に沿わせるように配置さ れている。このため、アクチュエータ50をアウタリン グ部44bの外周面から大きく突出することなく配置す ることができる。また、前記アクチュエータ50の短手 方向が、可動レンズ38aの光軸方向に一致するため、 光学素子保持装置43内にアクチュエータ50を装着す ることでの部分群鏡筒42の光軸方向への大型化を最小 限に留めることができる。従って、鏡筒37をコンパク トに構成することができる。

【0121】(ハ) この光学素子保持装置43では、 インナリング部44aとアウタリング部44bとの相対 10 移動量を計測するセンサ72が設けられ、そのセンサ7 2の検出ヘッド76が断熱材よりなるヘッドホルダ75 を介してアウタリング部44bに取着されている。この ため、センサ72にてインナリング部44aとアウタリ ング部44bとの相対移動量を計測することにより、可 動レンズ38aの光軸方向への移動量を適正に測定する ことができる。また、センサ72の計測時に検出ヘッド 76で発生する熱が、部分群鏡筒42内のレンズ38に 伝達されるのを断熱材にて抑制することができて、その レンズ38の面精度等が低下するのを抑制することがで 20 きる。

【0128】(ヌ) この光学素子保持装置43では、 前記アクチュエータ50の両端部が、アウタリング部4 4 bに対して、相対回転可能な回転ピポット機構 5 4 を 介して結合されている。このため、アクチュエータ50 の駆動力を歪みが生じることなく伝達することができ て、可動レンズ38aを高精度に駆動させることができ る。

【0122】(二) この光学素子保持装置43では、 前記センサ72が、スケール74及び検出ヘッド76を 備えた非接触式エンコーダから構成されている。このた め、アクチュエータ50の変位に基づく可動レンズ38 aの移動量を、ドリフトの影響を回避しつつ高精度に計 測することができる。

[0.129] ( $\nu$ ) この光学素子保持装置43では、 アウタリング部44bの周壁に3つの切欠部49が形成 され、それらの切欠部49内にアクチュエータ50が収 容配置されている。このため、アクチュエータ50をア ウタリング部44bの外周に突出することなく、切欠部 49内に収容配置することができて、鏡筒37を一層コ ンパクトに構成することができる。また、アクチュエー 夕50が切欠部49からアウタリング部44bの外表面 に露出するため、アクチュエータ50の交換や調整等の メンテナンスを容易に行うこともできる。

【0123】(ホ) この光学素子保持装置43では、 センサ72のスケール74及び検出ヘッド76が、アウ タリング部44bの外表面に露出するように配設されて 30 いる。このため、アウタリング部44bの外表面から、 スケール74及び検出ヘッド76の交換や調整等のメン テナンスを容易に行うことができる。

> 【0130】(ヲ) この光学素子保持装置43では、 前記アクチュエータ50が圧電素子からなっている。こ のため、可動レンズ38aを駆動するためのアクチュエ ータ50として、高精度、低発熱、高剛性及び高クリー 40 ン度の優れた特性を発揮させることができる。

【0124】(へ) この光学素子保持装置43では、 前記センサ72がスケール74及び検出ヘッド76から 構成され、インナリング部44aとアウタリング部44 b との相対移動量を計測するための原点を検出する原点 検出機能を備えている。このため、検出された原点に基 づいて、可動レンズ38aの移動量計測を絶対位置計測 にてより正確に行うことができる。

> 【0131】(ワ) この光学素子保持装置43では、 前記インナリング部44aとアウタリング部44bと が、アクチュエータ50と、そのアクチュエータ50の 変位を拡大する変位拡大機構60と、インナリング部4 4 a の移動を所定の方向に案内する案内機構 6 1 とを介 して連結されている。このため、アクチュエータ50の 僅かな変位を、変位拡大機構60により大きな変位に拡 大することができて、インナリング部44aを大きな変 位量で移動させることができる。また、そのインナリン

> グ部44aの移動を案内機構61により所定の方向へよ

【0125】(ト) この光学素子保持装置43では、 前記アクチュエータ50がアウタリング部44bの外側 部に等角度間隔をおいて3つ設けられている。このた め、3つのアクチュエータ50により、可動レンズ38 a を光軸方向へ高精度に駆動させることができるととも に、チルトさせることができる。

【0126】(チ) この光学素子保持装置43では、 前記センサ72がアウタリング部44bの外周方向に隣 接するアクチュエータ50の中間にそれぞれ配置されて いる。このため、3つのアクチュエータ50と3つのセ 50

り正確に案内することができる。よって、可動レンズ3 8 a を高精度に駆動することができることになる。

【0132】(力) この光学素子保持装置43では、前記変位拡大機構60が、アクチュエータ50の変位の方向を可動レンズ38aの移動方向に変換して伝達する変換機能を備えている。このため、アクチュエータ50の変位の方向と可動レンズ38aの移動方向が異なる場合でも、変位拡大機構60により、アクチュエータ50の変位を拡大するとともに変位の方向を可動レンズ38aの移動方向に変換して伝達することができて、構成の10簡略化を図ることができる。

【0133】(ヨ) この光学素子保持装置43では、前記変位拡大機構60が、複数のスリット63と複数の 貫通孔64とからなる弾性ヒンジリンク機構62で構成 されている。このため、変位拡大機構60をインナリン グ部44a及びアウタリング部44bと一体の部材で、 ワイヤカット加工等により容易に形成することができ、 構造を簡単にして部品点数を減少させることができる。

【0134】(夕) この光学素子保持装置43では、前記案内機構61が、複数のスリット63と複数の貫通孔64とからなる平行リンク機構66で構成され、そのレバー66a、66bが可動レンズ38aの接線に沿うように配置されている。このため、案内機構61をインナリング部44a及びアウタリング部44bと一体の部材で、ワイヤカット加工等により容易に形成することができ、構造を簡単にして部品点数を減少させることができる。

【0135】また、レバー66a,66bの延長方向が可動レンズ38aの接線方向と一致しているため、レバー66a,66bの回転によって僅かな余弦誤差が生じても、その余弦誤差が可動レンズ38aの径方向への横シフトを誘発したり、可動レンズ38aのレンズセル46を歪ませたりすることはない。よって、可動レンズ38aの径方向変位をより確実に規制することができて、可動レンズ38aを光軸方向に沿ってより正確に移動させることができる。

【0136】さらに、この平行リンク機構66からなる 案内機構61では、隣接対向する一対の貫通孔64間の 弾性ヒンジ部65において、捩じれ方向及び圧縮方向に 弾性変形可能となっている。このため、その弾性変形を 40 利用して、インナリング部44aを光軸方向に高精度に 案内しながら、チルト方向にも必要な量だけ容易に移動 させることができる。

【0137】(レ) この光学素子保持装置43では、前記アウタリング部44bの上端面、及びそのアウタリング部44bの下部に固定されたベースリング45の下端面に、平面状の取付面48がそれぞれ形成されている。このため、複数の部分群鏡筒42を、それらの上下の取付面48を互いに重合させることによって、可動レンズ38aが支持されたインナリング部44aに荷重を50

28 かけることなく、光軸方向へ安定状態で積層配置するこ とができる。

【0138】(ソ) この光学素子保持装置43では、前記案内機構61が、アクチュエータ50の変位に基づいて駆動される可動レンズ38aの光学的ビボタル位置とほぼ一致するように配置されている。このため、可動レンズ38aのチルト動作時等においても径方向変位が生じることなく、その可動レンズ38aを光軸方向へより正確に移動させることができる。

【0139】(ツ) この光学素子保持装置43では、前記アクチュエータ50の非作動状態において、インナリング部44aをその可動範囲の一端に復帰させるための引張りパネ69が設けられている。このため、アクチュエータ50の非作動状態における中立点の両側をインナリング部44aの可動範囲として使用することができて、インナリング部44aの可動範囲を拡大することができ、可動レンズ38aの移動調整が容易になる。

【0140】(第2実施形態)次に、本発明の第2実施 形態について、前記第1実施形態と異なる部分を中心に 説明する。

【0141】この第2実施形態においては、図15~図16に示すように、アクチュエータ50の変位を拡大するとともに変位方向を変換するための変位拡大機構60の構成が、第1実施形態と相違している。すなわち、この変位拡大機構60は、複数のスリット63と複数の貫通孔64とからなる弾性ヒンジリンク機構62で構成され、第1リンク62aと弾性片62cと備えている。そして、第1リンク62aの左端が、弾性片62cを介して、連結アーム部59の右側縁に連結されている。

【0142】よって、図16に示すように、アクチュエータ50が電圧の印加に伴って変位量dLだけ伸長変位されると、第1リンク62aが支点P1を中心にして時計方向に回転され、弾性片62cを介して連結アーム部59が上方に引っ張られる。これにより、連結アーム部59が平行リンク機構66で構成された案内機構61により光軸方向に案内されながら、上方へ変位量dYだけ移動変位される。このとき、第1リンク62aと弾性片62cとの連結部には左方への変位も生じるが、この変位は弾性片62cの弾性変形によって吸収される。

【0143】従って、アクチュエータ50の僅かな変位に基づいて、インナリング部44aに支持された可動レンズ38aが光軸方向へ大きな変位量で移動変位されることになる。ここで、第1リンク62aが原位置に配置された状態において、支点P1と連結点P2との垂直方向への距離をa、支点P1と連結点P3との水平方向への距離をcとしたとき、前記連結アーム部59の変位量dYは、次の(5)式に示すようになる。

 $dY = (c/a) \times dL \cdots (5)$ 

この(5)式において、各パラメータa, cを適切に設定することにより、任意の拡大率を得ることができる。

【0144】従って、本実施形態によれば、前記第1実 施形態における(イ)~(ツ)に記載の効果とほぼ同様 の効果を得ることができる。

(第3実施形態) 次に、本発明の第3実施形態につい て、前記第1実施形態と異なる部分を中心に説明する。 【0145】この第3実施形態においては、図17~図 18に示すように、変位拡大機構60の構成が、第1実 施形態と相違している。すなわち、この変位拡大機構 6 0は、複数のスリット63と複数の貫通孔64とからな る弾性ヒンジリンク機構62で構成され、第1リンク6 2 a と第2リンク62 b と備えている。そして、第1リ ンク62aの右端、すなわち弾性ヒンジ部65aが支点 P1としてアウタリング部44bの周壁に連結されると ともに、第1リンク62aの左端、すなわち弾性ヒンジ 部65bが連結点P3として第2リンク62bの下端に 連結されている。また、第2リンク62bの上端が連結 点P2にてアクチュエータ50の右端に連結されるとと もに、第2リンク62bの左端、すなわち弾性ヒンジ部 65cが連結点P4として連結アーム部59の右側縁に 連結されている。

【0146】よって、図18に示すように、アクチュエ ータ 5 0 が電圧の印加に伴って変位量 d L だけ伸長変位 されると、第2リンク62bの上端の連結点P2に対し て上方への引張り力が作用する。このとき、第2リンク 62bの下端の連結点P3が、第1リンク62aにより 垂直方向(光軸方向)のみに移動可能に案内される。同 時に、第2リンク62bの左端の連結点P4が、連結ア ーム部59とともに平行リンク機構66で構成された案 内機構61により垂直方向のみに移動可能に案内され る。このため、第2リンク62bは、実質的に支点P1 と連結点P3とを結ぶ線分の延長線上と、連結点P4か ら水平方向に延ばした線との交点Piを瞬間回転中心と して時計方向に回転変位される。これによって、連結ア 一ム部59が上方へ変位量dYだけ移動変位される。

【0147】従って、アクチュエータ50の僅かな変位 に基づいて、インナリング部44aに支持された可動レ ンズ38aが光軸方向へ大きな変位量で移動変位させる ことができる。ここで、第2リンク62bが原位置に配 置された状態において、瞬間回転中心Piと連結点P2 との垂直方向への距離をe、瞬間回転中心Piと連結点 40 P4との水平方向への距離をfとしたとき、前記連結ア ーム部59の変位量dYは、次の(6)式に示すように なる。

 $(f/e) \times dL \cdots (6)$ 

この(6)式において、各パラメータe, fを適切に設 定することにより、任意の拡大率を得ることができる。

【0148】従って、本実施形態によれば、前記各実施 形態における(イ)~(ツ)に記載の効果に加えて、以 下のような効果を得ることができる。

この光学素子保持装置43では、変位拡大機構 50

30

60が第1リンク62aと第2リンク62bとを有する 弾性ヒンジリンク機構62で構成されている。そして、 アクチュエータ50の伸長変位に伴って、第2リンク6 2 bが実際の支点 P 1 よりも遠くに設定される架空の瞬 間回転中心Piの周りで回転変位されるようになってい る。このため、アクチュエータ50の変位量に対する可 動レンズ38aの移動量の拡大率を大きくすることがで きる。

【0149】 (第4実施形態) 次に、本発明の第4実施 形態について、前記第1実施形態と異なる部分を中心に 説明する。

【0150】この第4実施形態においては、図19に示 すように、アクチュエータ50の右端部と変位拡大機構 60の第1リンク62aとの間の回転ピポット機構54 の構成が、第1実施形態と相違している。すなわち、こ の回転ピポット機構54は、ワイヤカット加工等により アウタリング部44bにほぼ連続するように形成した複 数のスリット63と、そのスリット63の対向端に所定 の間隔をおいて形成した一対の貫通孔64とで構成され ている。そして、隣接対向する一対の貫通孔64間が弾 性ヒンジ部65hとなっている。

【0151】従って、本実施形態によれば、前記各実施 形態における(イ)~(ツ)に記載の効果に加えて、以 下のような効果を得ることができる。

この光学素子保持装置43では、アクチュエー タ50の一端部の回転ピポット機構54が、アウタリン グ部44 bにほぼ連続するように形成した複数のスリッ ト63と、その対向端に所定の間隔をおいて形成した複 数の貫通孔64とで構成されている。このため、アクチ ュエータ50の作動時に、回転ピポット機構54に摩擦 抵抗が生じるのを低減することができて、アクチュエー タ50の駆動力を歪みなく好適に伝達することができ る。

【0152】 (第5実施形態) 次に、本発明の第5実施 形態について、前記第1実施形態と異なる部分を中心に 説明する。

【0153】この第5実施形態においては、図20に示 すように、インナリング部44aの移動を案内するため の案内機構61の構成が、第1実施形態と相違してい る。すなわち、この案内機構61は、複数のスリット6 3と複数の貫通孔64とからなる1本のリンク機構85 で構成されている。そして、そのリンク機構85のレバ -85aが可動レンズ38aの接線に沿うように配置さ れている。

【0154】よって、前記第1実施形態の場合とほぼ同 様に、アクチュエータ50の伸長変位に伴い、変位拡大 機構60を介して連結アーム部59が移動変位されると き、リンク機構85のレパー85aが可動レンズ38a の接線に沿う面内で回転されて、連結アーム部59の移 動が光軸方向に案内規制される。

【0155】従って、本実施形態によれば、前記各実施 形態における(イ)~(ヨ)及び(レ)~(ツ)に記載 の効果に加えて、以下のような効果を得ることができ る。

(ラ) この光学素子保持装置43では、前記案内機構 61が、複数のスリット63と複数の貫通孔64とから なる1本のリンク機構85で構成され、そのレバー85 aが可動レンズ38aの接線に沿うように配置されてい る。このため、案内機構61の構造が簡単で部品点数を 減少させることができるとともに、可動レンズ38aの 10 径方向変位をより確実に規制することができて、可動レ ンズ38aを光軸方向に沿ってより正確に移動させるこ とができる。また、リンク機構85の捩じれ方向の柔軟 性が増すため、可動レンズ38aのチルト動作の可動範 囲を拡大することができる。

【0156】 (変更例) なお、前記各実施形態は、以下 のように変更してもよい。

前記各実施形態では、変位拡大機構60が変位の方 向を変換するように構成したが、駆動機構の変位の方向 を変換する変換機構を変位拡大機構60と別に設けても 20 よい。

【0157】なお、前記各実施形態では、駆動機構 (リ ンク機構)として、アクチュエータ50の変位量をイン ナリング部44aに伝達する変位拡大機構60 (第1リ ンク機構)と、インナリング部44aとアウタリング部 4 4 b との相対移動を、光軸方向に案内する案内機構 6 1 (第2リンク機構)とを含む構成について説明した。 これに対して、変位拡大機構60に案内機構61の機能 を持たせ、案内機構61を省略してもよい。また、案内 機構61に変位拡大機構60の機能を持たせ、変位拡大 30 機構60を省略してもよい。

【0158】・ 前記各実施形態では、変位拡大機構 6 0を介して、アクチュエータ50の変位を拡大してイン ナリング部44aに伝達したが、インナリング部44a の光軸方向への移動量が微小な場合には、変位拡大機構 60を省略してもよい。

【0159】・ 前記各実施形態では、駆動機構として のアクチュエータ50を圧電素子で構成したが、これを 磁歪アクチュエータや流体圧アクチュエータで構成して もよい。

【0160】・ 前記各実施形態では、インナリング部 44aとアウタリング部44bとの間に復帰機構として の引張りパネ69を設けたが、アクチュエータ50とし て復帰パネを内蔵した圧電素子を用いて、アクチュエー 夕50の非作動時に、インナリング部44aが可動範囲 の一端側に復帰されるように構成してもよい。

【0161】・ 前記各実施形態では光学素子としてレ ンズ38が例示されているが、この光学素子は平行平 板、位相差板等の他の光学素子であってもよい。さら に、この光学素子は、露光光ELを偏向する偏向部材、

露光光ELを反射する反射面を備えた反射光学部材であ ってもよい。

【0162】・ 前記各実施形態では、複数の部分群鏡 筒42を積層する際に、各部分群鏡筒42の取付面48 の間に、間隔調整部材を配置したが、間隔調整部材を省 略して、各部分群鏡筒42の取付面48同士を直接接触 させてもよい。

[0163] · この発明の光学素子保持装置43は、 前記実施形態の露光装置31の投影光学系35における 横置きタイプのレンズ38の保持構成に限定されること なく、 露光装置 31 における照明光学系 33 における各 種光学素子の保持装置、あるいは縦置きタイプの光学素 子の保持装置に具体化してもよい。さらに、他の光学機 械、例えば顕微鏡、干渉計等の光学系における光学素子 の保持装置に具体化してもよい。

【0164】・ 本発明の露光装置は、半導体素子製造 用の露光装置31に限定されるものではなく、また、縮 小露光型の露光装置に限定されるものでもない。すなわ ち、この露光装置は、液晶表示素子、撮像素子、薄膜磁 気ヘッド等の露光装置を含むものである。また、等倍露 光型の露光装置、ステップ・アンド・リピート方式の一 括露光型露光装置、ステップ・アンド・スキャン方式の 走査露光型露光装置をも含むものである。

【0165】このようにした場合でも、前記各実施形態 に記載の効果とほぼ同様の効果が得られる。また、露光 装置として、投影光学系を用いることなく、マスクと基 板とを密接させてマスクのパターンを露光するプロキシュ ミティ露光装置にも適用することができる。また、投影 光学系としては、全屈折タイプに限らず、反射屈折タイ プであってもよい。

【0166】なお、照明光学系、投影光学系を構成する 複数のレンズ又は反射光学素子の少なくとも一部を本実 施の形態の光学部材保持装置で保持し、この照明光学系 及び投影光学系を露光装置本体に組み込み、光学調整を するとともに、多数の機械部品からなるウェハステージ (スキャンタイプの露光装置の場合は、レチクルステー ジも含む)を露光装置本体に取り付けて配線を接続し、 露光光の光路内にガスを供給するガス供給配管を接続し た上で、さらに総合調整 (電気調整、動作確認など)を することにより、実施形態の露光装置を製造することが できる。また、光学部材保持装置を構成する各部品は、 超音波洗浄などにより、加工油や、金属物質などの不純、 物を落としたうえで、組み上げられる。なお、露光装置 の製造は、温度、湿度や気圧が制御され、かつクリーン 度が調整されたクリーンルーム内で行うことが望まし ٧١.

【0167】本実施の形態における硝材として、蛍石、 石英などを例に説明したが、フッ化リチウム、フッ化マ グネシウム、フッ化ストロンチウム、リチウム-カルシ 50 ウムーアルミニウムーフローライド、及びリチウムース

トロンチウムーアルミニウムーフローライド等の結晶 や、ジルコニウムーバリウムーランタンーアルミニウム からなるフッ化ガラスや、フッ素をドープした石英ガラ ス、フッ素に加えて水素もドープされた石英ガラス、O H基を含有させた石英ガラス、フッ素に加えてOH基を 含有した石英ガラス等の改良石英を用いた場合にも、本 実施の形態の光学部材保持装置を適用することができ る。

【0168】次に、上述した露光装置をリソグラフィエ 程で使用したデバイスの製造方法の実施形態について説 10 明する。図21は、デバイス(ICやLSI等の半導体 チップ、液晶パネル、CCD、薄膜磁気ヘッド、マイク ロマシン等)の製造例のフローチャートを示す図であ る。図21に示すように、まず、ステップS101(設 計ステップ) において、デバイス(マイクロデバイス) の機能・性能設計(例えば、半導体デバイスの回路設計 等)を行い、その機能を実現するためのパターン設計を 行う。引き続き、ステップS102(マスク製作ステッ プ) において、設計した回路パターンを形成したマスク (レクチル)を製作する。一方、ステップS103(ウ 20 エハ製造ステップ) において、シリコン等の材料を用い てウエハを製造する。

【0169】次に、ステップS104(ウエハ処理ステ ップ)において、ステップS101~S103で用意し たマスクとウエハを使用して、後述するように、リソグ ラフィ技術等によってウエハ上に実際の回路等を形成す る。次いで、ステップS105(デバイス組立ステッ プ) において、ステップS104で処理されたウエハを 用いてデバイス組立を行う。このステップS105に は、ダイシング工程、ボンディング工程、及びパッケー 30 ジング工程(チップ封入)等の工程が必要に応じて含ま れる。

【0170】最後に、ステップS106 (検査ステッ プ)において、ステップS105で作製されたデバイス の動作確認テスト、耐久性テスト等の検査を行う。こう した工程を経た後にデバイスが完成し、これが出荷され る。

【0171】図22は、半導体デバイスの場合におけ る、図21のステップS104の詳細なフローの一例を 示す図である。図22において、ステップS111 (酸 40 化ステップ)では、ウエハの表面を酸化させる。ステッ プS112 (CVDステップ)では、ウエハ表面に絶縁 膜を形成する。ステップS113 (電極形成ステップ) では、ウエハ上に電極を蒸着によって形成する。ステッ プS114 (イオン打込みステップ) では、ウエハにイ オンを打ち込む。以上のステップS111~S114の それぞれは、ウエハ処理の各段階の前処理工程を構成し ており、各段階において必要な処理に応じて選択されて 実行される。

前処理工程が終了すると、以下のようにして後処理工程 が実行される。この後処理工程では、まず、ステップS 115 (レジスト形成ステップ) において、ウエハに感 光剤を塗布する。引き続き、ステップS116 (露光ス テップ)において、上で説明したリソグラフィシステム (露光装置) によってマスクの回路パターンをウエハに 転写する。この転写の動作時に、大気圧変化及び照射熱 により発生する収差やディストーションを上述した光学 素子保持装置43によって補正する。そして、補正しな がら転写されたウエハをステップS117において、現 像する。ステップS118 (エッチングステップ) にお いて、レジストが残存している部分以外の部分の露出部 材をエッチングにより取り去る。そして、ステップS1 19 (レジスト除去ステップ) において、エッチングが 済んで不要となったレジストを取り除く。

【0173】これらの前処理工程と後処理工程とを繰り 返し行うことによって、ウエハ上に多重に回路パターン が形成される。以上説明した本実施形態のデバイス製造 方法を用いれば、露光工程(ステップS116)におい て上記の露光装置が用いられ、真空紫外域の露光光によ り解像力の向上が可能となり、しかも露光量制御を高精 度に行うことができる。従って、結果的に最小線幅が 0. 1 μ m程度の高集積度のデバイスを歩留まりよく生 産することができる。

### [0174]

【発明の効果】以上詳述したように、本願請求項1に記 載の発明によれば、鏡筒をコンパクトに構成することが できるとともに、光学素子を高精度に駆動することがで きる。

【0175】本願請求項2に記載の発明によれば、1つ の光学素子保持装置内に、駆動機構により移動される第 1の光学素子と、常に静止状態に保たれる第2の光学素 子とを収容保持することができて、鏡筒をコンパクトに 構成することができる。

【0176】本願請求項3に記載の発明によれば、光学 素子の移動量を適正に測定することができる。また、計 測装置で発生する熱が光学素子に伝達されるのを断熱材 にて抑制することができて、光学素子の駆動をより高精 度に行うことができる。

【0177】本願請求項4に記載の発明によれば、前記 請求項3に記載の発明の効果に加えて、光学素子の移動 量を求めることで、その移動量を適正に測定することが できる。

【0178】本願請求項5に記載の発明によれば、前記 請求項3または請求項4に記載の発明の効果に加えて、 光学素子の移動量をドリフトの影響を回避しつつ高精度 に計測することができる。

【0179】本願請求項6に記載の発明によれば、前記 請求項3~請求項5のいずれか一項に記載の発明の効果 【0172】ウエハプロセスの各段階において、上述の 50 に加えて、光学素子を光軸方向へ高精度に駆動させるこ

とができるとともに、チルト駆動させることができる。 【0180】本願請求項7に記載の発明によれば、前記請求項6に記載の発明の効果に加えて、駆動装置と計測装置とを連結部の外周部に嵩張ることなく配置することができて、鏡筒を外径方向に対してコンパクトに構成することができる。また、駆動装置及び計測装置のメンテ

【0181】本願請求項8に記載の発明によれば、前記請求項1~請求項7のうちいずれか一項に記載の発明の効果に加えて、駆動機構を連結部の外周面から大きく突 10出することなく配置することができる。また、駆動機構が鏡筒を光学素子の光軸方向に大型化させることがなく、鏡筒をコンパクトに構成することができる。

ナンスを容易に行うことができる。

【0182】本願請求項9に記載の発明によれば、前記請求項8に記載の発明の効果に加えて、アクチュエータの駆動力を歪みが生じることなく保持部に伝達することができて、光学素子を高精度に駆動させるのに好適である。

【0183】本願請求項10に記載の発明によれば、前記請求項9に記載の発明の効果に加えて、回転ピポット 20の摩擦抵抗を低減することができて、アクチュエータの駆動力を保持部に歪みなく好適に伝達することができる。

【0184】本願請求項11に記載の発明によれば、前記請求項8~請求項10のうちいずれか一項に記載の発明の効果に加えて、アクチュエータを連結部の外周に突出することなく、開口部内に収容することができて、鏡筒を一層コンパクトに構成することができる。また、アクチュエータを開口部から連結部の外表面に露出させることもでき、アクチュエータのメンテナンスを容易に行うこともできる。

【0185】本願請求項12に記載の発明によれば、前記請求項8~請求項11のうちいずれか一項に記載の発明の効果に加えて、光学素子を駆動するためのアクチュエータとして、高精度、低発熱、高剛性及び高クリーン度の優れた特性を発揮することができる。

【0186】本願請求項13に記載の発明によれば、前記請求項1~請求項12のうちいずれか一項に記載の発明の効果に加えて、駆動機構の変位に基づいて、保持部と連結部とを相対移動させる際に、その相対移動を第240リンク機構により所定の方向へ正確に案内することができる。よって、光学素子を高精度に駆動する構成として好適である。

【0187】本願請求項14に記載の発明によれば、前記請求項13に記載の発明の効果に加えて、アクチュエータの変位方向と光学素子の移動方向が異なる場合でも、第1リンク機構によりアクチュエータの変位を光学素子の移動方向に一致するように変換して保持部に伝達することができる。よって、構成の簡略化を図ることができる。

【0188】本願請求項15に記載の発明によれば、前記請求項13または請求項14に記載の発明の効果に加えて、駆動機構の僅かな変位を変位拡大機構により大きな変位に拡大することができて、保持部と連結部とを大きな変位量で相対移動させることができる。よって、光学素子を高精度に駆動する構成として好適である。

【0189】本願請求項16に記載の発明によれば、前記請求項15に記載の発明の効果に加えて、第1リンク機構を保持部及び連結部と一体の部材で形成することができる。従って、構造を簡略化することができるとともに、部品点数を減少させることができる。

【0190】本願請求項17に記載の発明によれば、前記請求項16に記載の発明の効果に加えて、第1リンク機構の構造が簡単で部品点数を減少させることができる。本願請求項18に記載の発明によれば、前記請求項13~請求項17のうちいずれか一項に記載の発明の効果に加えて、アクチュエータの変位に基づいて、第1保持部と連結部とを相対移動させる際に、その相対移動を第2リンク機構により所定の方向へ正確に案内することができる。このため、第1の光学素子を、より正確にその光軸方向に駆動及びチルト駆動させることができる。

【0191】本願請求項19に記載の発明によれば、前記請求項17または請求項18に記載の発明の効果に加えて、第2リンク機構の構造が簡単で部品点数を減少させることができるとともに、光学素子の径方向変位をより確実に規制することができて、光学素子を光軸方向に沿ってより正確に移動させることができる。また、平行リンク機構の捩じれ方向の柔軟性が増すため、光学素子のチルト動作の可動範囲を拡大することができる。

【0192】本願請求項20に記載の発明によれば、前記請求項1~請求項19のうちいずれか一項に記載の発明の効果に加えて、複数の光学素子保持装置の連結部を、それらの取付面にて重合させることにより、光学素子の光軸方向へ安定状態で積層配置することができる。

【0193】本願請求項21に記載の発明によれば、前記請求項13~請求項19のうちいずれか一項に記載の発明の効果に加えて、光学素子のチルト動作時等においても径方向変位が生じることなく、光学素子を光軸方向へより正確に移動させることができる。

【0194】本願請求項22に記載の発明によれば、前記請求項1~請求項21のうちいずれか一項に記載の発明の効果に加えて、駆動機構による第1保持部の可動範囲を拡大することができて、光学素子を高精度に駆動する構成として好適である。

【0195】本願請求項23に記載の発明によれば、前記請求項2に記載の発明の効果に加えて、第1保持部と連結部とを内側のインナリング部と外側のアウタリング部とにずらして配置することで、鏡筒をコンパクトに構成することができるとともに、連結部において光学素子の光軸方向へ順に積層配置することができる。このた

50

37 め、鏡筒の中間部付近に位置する光学素子であっても、 駆動機構により高精度に駆動することができる。

【0196】本願請求項24に記載の発明によれば、前 記請求項23に記載の発明の効果に加えて、前記請求項 11に記載の発明の効果とほぼ同様の効果が得られる。 本願請求項25に記載の発明によれば、前記請求項23 または請求項24のうちいずれか一項に記載の発明の効 果に加えて、前記請求項13に記載の発明の効果とほぼ 同様の効果が得られる。

【0197】本願請求項26に記載の発明によれば、前 10 記請求項23~請求項25のうちいずれか一項に記載の 発明の効果に加えて、前記請求項20に記載の発明の効 果とほぼ同様の効果が得られる。

【0198】本願請求項27に記載の発明によれば、前 記請求項23~請求項26のうちいずれか一項に記載の 発明の効果に加えて、前記請求項5に記載の発明の効果 とほぼ同様の効果が得られる。

【0199】本願請求項28に記載の発明によれば、前 記請求項1~請求項27のうちいずれか一項に記載の発 明の効果に加えて、駆動機構のわずかな変位でもって、 光学素子をより高精度に駆動することができる。

【0200】本願請求項29に記載の発明によれば、前 記請求項1及び請求項2に記載の発明の効果とほぼ同様 の効果が得られる。本願請求項30に記載の発明によれ ば、前記請求項29に記載の発明の効果に加えて、前記 請求項18に記載の発明とほぼ同様の効果が得られる。

【0201】本願請求項31に記載の発明によれば、鏡 筒全体をコンパクトに構成することができるとともに、 その内部の光学素子を容易かつ高精度に駆動調整するこ とができる。

【0202】本願請求項32に記載の発明によれば、投 影光学系の光学素子の収差を高精度に調整することがで きて、微細なパターンの像を基板上により正確に転写す ることができる。

【0203】本願請求項33に記載の発明によれば、露 光精度を向上することができて、高集積度のデバイスを 歩留まりよく生産することができる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】 第1実施形態の露光装置を示す概略構成図。

.【図2】 図1の投影光学系における部分群鏡筒の一部 40 切欠斜視図。

【図3】 図2の部分群鏡筒の平面図。

【図4】 図3の4-4線における断面図。

図2の部分群鏡筒の一部分を拡大して示す要 【図5】 部側面図。

図5の6-6線における部分断面図。 【図6】

図2の部分群鏡筒の他部分を拡大して示す要 【図7】 部側面図。

【図8】 図7の8-8線における部分断面図。

38 【図9】 図2の部分群鏡筒の鏡筒本体を示す斜視図。

【図10】 図9の鏡筒本体の一部分を拡大して示す要 部斜視図。

【図11】 図5の部分群鏡筒におけるアクチュエー タ、変位拡大機構及び案内機構の部分をさらに拡大して 示す要部側面図。

図11の構成の動作を説明する説明図。 【図12】

【図13】 アクチュエータの両端の結合構成を示す断 面図。

[図14] 変位拡大機構及び案内機構の弾性ヒンジ構 成を拡大して示す部分側面図。

【図15】 第2 実施形態の部分群鏡筒の要部側面図。

【図16】 図15の構成の動作を説明する説明図。

【図17】 第3実施形態の部分群鏡筒の要部側面図。

【図18】 図17の構成の動作を説明する説明図。

【図19】 第4実施形態の部分群鏡筒の要部側面図。

【図20】 第5 実施形態の部分群鏡筒の要部側面図。

【図21】 デバイスの製造例のフローチャート。

【図22】 半導体デバイスの場合における図21のウ 20 エハ処理に関する詳細なフローチャート。

【図23】 従来構成の投影光学系を示す概略構成図。

【図24】 図23の投影光学系の変更構成を示す概略 構成図。

【図25】 図23の投影光学系の鏡筒の一部を示す分 解斜視図。

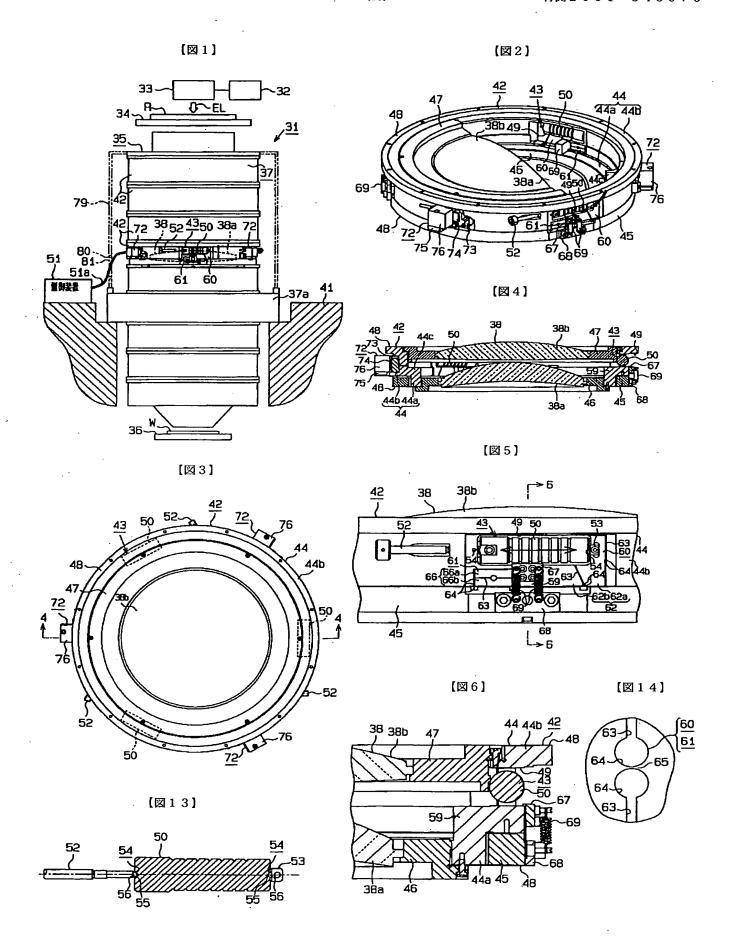
【図26】 図23の鏡筒における案内機構を拡大して 示す部分断面図。

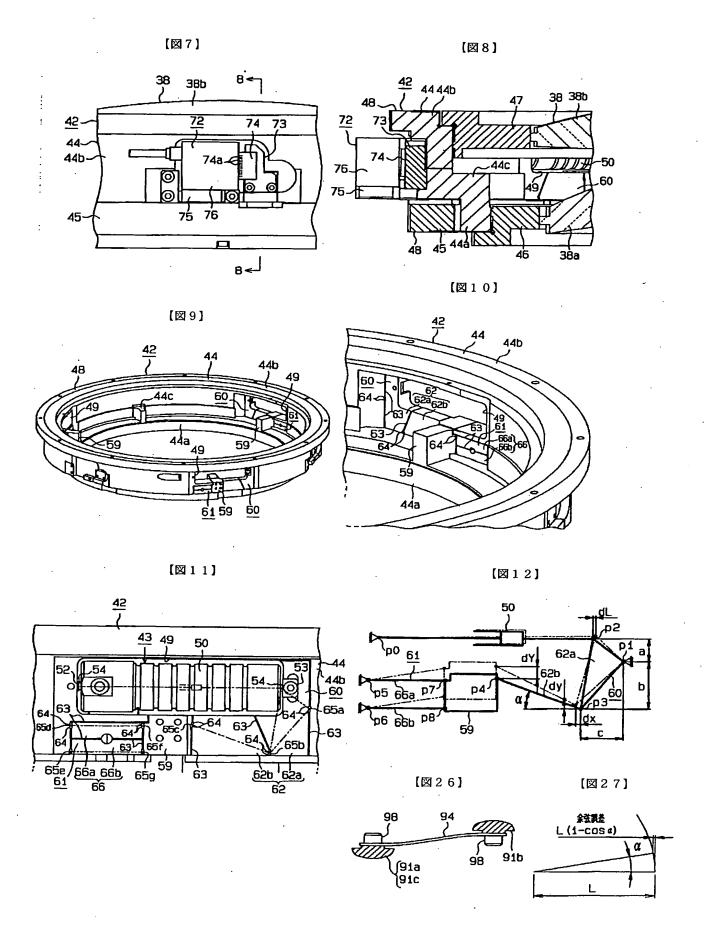
【図27】 図26の案内機構の動作を説明する説明 図。

30 【図28】 図26の案内機構の動作を説明する説明 図。

### 【符号の説明】

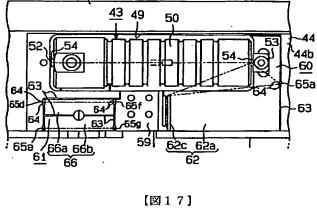
31…露光装置、35…投影光学系、37…鏡筒、38. …光学素子としてのレンズ、38a…光学素子としての (可動) レンズ、38b…光学素子としての(静止) レ ンズ、42…鏡筒の一部を構成する部分群鏡筒、43… 光学素子保持装置、44a…保持部及び第1保持部を構 成するインナリング部、44b…連結部及び第2保持部 を構成するアウタリング部、48…取付面、49…開口 部をなす切欠部、50…駆動機構としてのアクチュエー タ、54…回転ピポット機構、60…第1リンク機構の 機能を備える変位拡大機構、61…第2リンク機構の機 能を備える案内手段としての案内機構、62…弾性ヒン ジリンク機構、63…スリット、64…貫通孔、66… 平行リンク機構、69…復帰機構としての引張りパネ、 72…計測装置としてのセンサ、74…被測定部として のスケール、75…計測ヘッドとしての検出ヘッド、8 5…リンク機構、85a…レパー、R…マスクとしての レチクル、W…基板としてのウエハ。

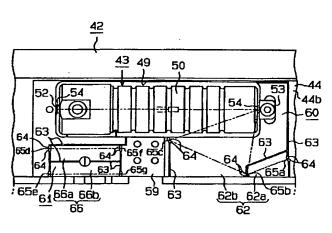


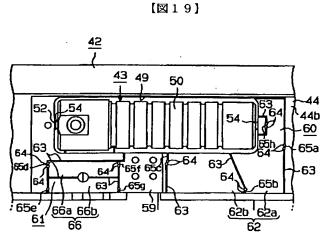


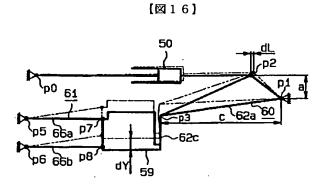
<u>42</u> <u>43</u> 49 63

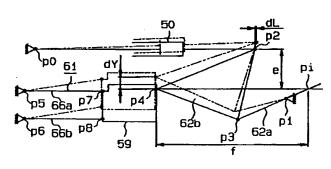
【図15】





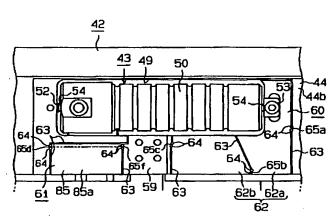


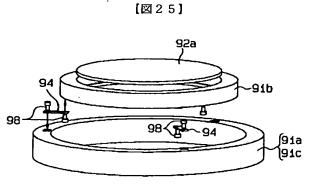




【図20】

[図18]





尤指方向安位

【図21】 【図22】 設計 (最能、性能、パターン) イオン打込 S111 S112 S113 S102-マスク製作 ウエハ製造 -5103 CVD 电框形式 S104~ ウエハ処理 レジスト形成 ~S115 S105~ デバイス組立 ~S116 S106~ 教査 观象 ~S117 (出資) Iッチング -S118 發起理工程 レジスト除去 【図23】 【図24】 【図28】 模シフト製量 ヒステリシス 95 96